@ 日本盟特許庁(JP)

**①特許出順公表** 

#### 吸公表特許公報(A)

平4-505763

❷公表 平成4年(1992)10月8日

®Int.CL.<sup>4</sup> C 07 K 1/04 17/08 G 01 N 23/53

審 去 請 求 有 子偏害症群求 有

部門(区分) 3(2)

(全 25 頁)

❷発明の名称 非常に大規模な固定化ペプチド合成

⊕特 顧 平2-508986会会出 顧 平2(1990)6月7日

会超球文提出日 平3(1991)12月7日 全国 際 出 顧 PCT/NL90/00081 会国際公開告号 WO90/15070 会国 版 公開 日 平2(1990)12月18日

優先機主張 101

●1989年6月7日@米国(US)●1962,901

**②乳 明 君 パイアラング,マイケル シー.** 

アメリカ合衆国。ノース キャロライナ 27707, ダーラム, コツ

トンウッド 342!

の出 順 人 アフイマックス テクノロシーズ

オランダ領アンテイル、キュラコ、デ リユイデルカデ 62

ナームロゼ ベノートスハツブ 理 人 弁理人 青 木 朗 外4名

10代型人

AT, AT(広域特許), AU, BB, BE(広域特許), BF(広域特許), BG, BJ(広域特許), BR, CA, CF AT, AT(広域特許), CH, CH(広域特許), CM(広域特許), DE, DE(広域特許), DK, DK, CK (広域特許), CG(広域特許), CH, CH(広域特許), CA(広域特計), GB, GB(広域特計), HU, IT (法特許), ES, ES(広域特計), FI, FR(広域特計), MC, MG, ML(広域特計), MR(広域特計), MR(広域特計), MR(広域特計), MR(広域特計), NO, RO, SD, SE, SE(広域特計), SN(広域特計), SU, TD(広域特計), TG(広域特計)

最終質に続く

#### 無速の範囲

- 1. 基体上で配列を報道する方法であって、
- e) 例配基本の第一領域をアクチベーターに基準すること により保護基を除去する:
  - b ) 少なくとも耐能器一切徴を第一モノマーに**通路する**:
- c) 第二頃城をアクテベーターに暴露することだより保護 着を除去する:及び
- d) 少なくとも物製剤工模板を第二モノマーに暴覚する; 食器を含んで成る方法。
- 2. アクテベーターに暴奪する如和政権が、イオンピーン、 電子ピーム、アー線、Xー線、監兵模数制、先、血外線数制、 マイクロウエーブ、電流、ラジオ波、及びこれらの返合せか ら級る群から選択されたアクチベーターを使用する、請求項 ! に記載の方法。
- 3、前記保護者が應先世保護器である、請求例1に記載の 12は
- 4. アクチベーターに暴露する前部政階が前記基件の選択 された領域に発を適用する政階である、母求項1に記載の方
- S. 関語第一モノマー及び第二モノマーがアミノ酸である。 加え項!に影象の方法。
- 6. 前記基体上の配列を受容体との視判性についてスクリーニングする段階をさらに含み、このスクリーニング段階が 対配基係を前記受容体に参称しそして前記第一領域及び第二

環境中の協設受容券の存在について試験する政策をならに合 んで成る、構成項1に記載の方法。

- 7、前起受容体が資体である、請求項6に記載の方法。
- B. 育記基体が、重合したラングミーア・プロジェット (Languuir Biodsett) フィルム、言能化されたガラス、ゲルマニウム、シリコン、ポリマー、(ダリ)テトラフルエロエテレン、ポリステレン、最化ガリウム、及びこれらの組合せから成る時から遅びされたものである、領求項目に記載の万法。
- 9. 射記信選路がオルトーニトロペンジル防導体、6 ーニトロペラトリルオキシカルポニル、8 ーニトロペンジルオキシカルボニル、シンナモイル誘導体、及びこれらの混合能から液を静から進収されたものである。 請求項 i に記載の方符。
- 10、 特配第一級減及び第二級域の各々が | cd 条権の会関 積を有する、錯束項1に記載の方法。
- 11. 前記第一組建及び第二領域の各々が約1m4 と 10. 000m3 との間の全面積を有する、結束項1に記載の方位。
- !2、附記光が単急平途往光である、建業項4に記載の方 性
- 18. アクチベーターに暴露する形配段器が研託基件に登 独した溶板と共に行われる、請求項1に記載の方法。
- 14. 胸記機能がさらに胸配銀ーモノマー及び第二モノマー会合んで成る、前状項13に記載の方法。
- 15、前記党容许が更に放射位後改及び強免環境から成る 群から選択された保険を合んで成り、そして受容体の存在を

特表平4-505763(2)

試蔵する前記程際が前記距離を検出する環際である、課業項

- 18.アクテベーターに番葉する前館投降が、
- a)ある波及の光に対して異質的に透洒性の領域及び実質 的に不透過性の領域を有するマスクを前配基体に隣接して配
- b) 少なくとも前記徴長の光を生成する光源により飲起す スクを図明する;

**憂謝を更に含んで成る、讃浪項1に記載の方法。** 

- 17、前記基準上で10%又はこれより多くの異る配列を 合成するように前記段降が反復される、構求項1に記載の方
- 18、前記基体上で!0°又はこれより多くの異る配列を 合成するように剪記及階が反便される、諸求項1に記載の方
- 19、少なくとも第一モノマー及び第二モノマーを含んで 成る複数の化学配列を合成する方法であって、
- a) 少なくとも第一領域及び第二領域(建第一領域及び第 二領城は岳体保護器を含んで収る)を有する基件上の第一章 戯において、叙第一部域を通慢化することにより投第一領域 中の前配基体保護基を駄去する;
- 6) 前記第一モノマーを前記巻体に暴落し、途第一モノマ ーは更に択ったノマー保護基を含んで成り、在第一モノマー は筋能巣一領域において結合する:
  - c)前記第二領域を耐性化することにより抜第二領域中の

的記録体保護器を否位化する:

- d) 前記第二モノマーを解認基体に暴露し、旅用二モノマ ーは更に黒ニモノマー保護者を含んで成り、姿勢ニモノマー は前記第二領域において結合する:
- ●)前記第一領線を新姓化することにより前配第一型ノマ - 保護券を除去する:
- !)第三モノマーを強紀基件に暴露し、許第三モノマーは 前記部一領域において結合して第一配列を後収する:
- 8)前記第二旗紋を活性化することにより前記集ニモノマ - 保養基を除去する: 並びに
- n)第四モノマーを前記蓄体に要益し、設第四モノマーは 前距第二領域において結合して第二起列を単成し、旅第二起 對は頭配架一般對と翼る: 段階を含んせなる方法。
- 20. 少なくとも基一モノマー及び第二モノマーを含んで 应る複数の化学配列を合成する方法であって、
- a)少なくとも第一領域及び第二領域を有する基体上で流 第一個域を不衝性化することにより設第一領域中に第一展建 巻き選択する;
- り」情紀第一モノマーを前記基体に暴奪し、輩第一モノマ ーは前記第二組織において結合する;
  - c) 的記録一領域中の印記器選託を除金する:
- δ) 前記第二領域を不器性化することにより破壊二領域中 に ダニ 保護品を組织する:
  - e)協紹第二モノマーを前記着外に暴奪し、故第二モノマ

- ーは前記第一額城において結合する:
- () 務記第二組城中の約品保護器を除去する:
- g)前記第一領域を不透性化することにより職事一領域中 に保護器を提供する:
- h) 第三セノマッを放配基体に母親し、政第三モノマーは 効能第二領域において結合して第一配列を生成する;
  - 1) 前記第一談議中の前記保護基を除去する;
- 」) 第四モノマーを前記基体に暴露し、終第四モノマーは 政能第一領域において総合して第二配列を座成し、数第二配 列は前記第一配列と異る:

段階を含んで収る方法。

- 21、老体上で少なくとも第一ポリマー配列及び第二ポリ マー配列を合収する方法であって、该祭ー卓りマー配列は該 第二ポリマー配列とは異るモノマー配列を有し、
- a)前記基体とエネルギー菌との間に第一マスクを挿入し、 はマスクは第一領域及び第二領域を行し、接第一領域は前記 エネルギー進からのエネルギーの遺通を許容し、眩邪二頭域 は前記エホルギー弾からのエネルギーを追断する:
- る)初記エネルボー遊からのエネルギーを創記基外に向け、 はエネルギーが前記第一マスクの前記第一般単下の前部第一 ポリマーの第一部分から保護基を励失する:
- c)的記載ーポリマーの第二領域を改記基体に暴奪するこ とにより第一ゴリマー配列寺生成せしめる;
- む) 前配基体と前記エネルギー歴との間に第二マスクを排 入し、従来ニマスクは第一環境及が第二領域を育する!

- e) 前記スネルギー耐からのエネルギーを開始蓄外に向け、 なスネルギーが前記第二ポリマーの第一部分から前記第二マ スクの前記第一領戦下の勝記保護型を除去する:並びに
- ( ) 前記第二共リマーの第二部分を前配基体に暴露し、鉱 第二ポリマーの旅第二部分が許算ニネリマーの前記第一部分 と結合して第二半リマー配列を生成せしめる; 段階を含んで成る方法。
- 22. 受容体との結合について複数のアミノ酸配列モスク リーニングする方法であって、
- a) 少なくとも第一发面(健少なくとも第一表面はニトロ ベラトリルオ中シュルボニル及びニトロベンジルオキシカル ポニルから改る時から選択された先保護材料を含んで成る) を存するガラス技上で、構製少なくとも第一表面を貯蔵のた めにモーブトキシカルボニルと反応せしめ、前紀ガラス被は 少なくども紫外光に対して実質的に透過性である;
- b) 前記少なくとも無一変間をTPAに暴露することによ り前配しープトキシカルガニルを除去する;
- c) 前部ガラス観を反応辞上に置き、篠反応器は反応窓間 を含んで求り、耐能少なくとも第一表面が確反応空間に暴露 される:
- d )前記ガラス板上の第一位置にマスクを置き、抜マスク は黒一場所及び毎二場所を含んで成り、諸説一場所は少なく とも兼外先に対して実質的に透過性でありそして篠原二場所 は少なくとも类外線に対して実質的に不透過性であり、 誘邦 二場所は前記マスクの第一を面上の光達斯材料を含んで取り、

特表平4-505763(3)

誰マスクの線第一表面は前記がうス級と接触する;

- (4) 傍記反応空間を反応発致で充たす;
- 1) 前屋マスクを少なくとも倉井先により賢明し、複雑外 光が的記マスクの前記第一場所下で薄記ガラス板の前記少なくとも第一表面から前紀光保護材料を除去する;
- 8) 的配第一表面を第一アミノ酸に暴露し、京那一アミノ 酸は減少なくとも第一支債の前肥光保護材料が除去された領 級に結合し、該第一アミノ酸はその実施に窮託先保護基を含 んではる:
- h )マスクモ前記ガラス仮と第二位運において逆触せしぬる:
- i) 的記マスクを少なくとも換外光により展明し、拡雑外光が記記マスクの第一連形下で検記ガラス型の前記少なくとも第一変固から前記光程度材料を除去する;
- う)前型少なくとも第一次面を第二アミノ酸に砂糖し、故事ニアミノ酸は減少なくとも第一表面の前犯免保護材料が除 会された競技に結合し、該事ニアミノ酸はその未満に開起充 保護基を含んで成る;
- x)マスクを前記がらえ板と事豆位置において接触せしめ x:
- 4) 知能マスクを少なくとも着外光により弱明し、は動外 見が前記マスクの耐犯罪一場所下で前紀ガラス級の資配少な くとも第一妻園から前記先長藤材料を勧宏する。
- m) 前紀少なくとも第一表間を第三アミノ敵に暴露し、旋 第三アミノ酸は旋少なくとも第一表図の前紀光径離材料が強

会された領域に移合する;

- e)マスクを前記ガラス板と第四位置において接触せしめ ま、
- a) 閉記マスクモ少なくとも変升様により祭明し、数像外 機が罰記マスクの前記第一場版下で取記ガラス板の前記少な (とも第一表面から前記先矢環材料を除去する;
- p) 前記少なくとも第一表面をお四アミノ根に暴露し、協 第四アミノ能は放少なくとも第一表面の協配光保護材料が禁 去された領域に貼合し、び少なくとも第一表面は少なくとも 第一、第二、罪三、及び第四アミノ酸配列を含んで汲る:
- q) 印配少なくとも第一表面を注目の放体に各番し、抜生 当の反体が的記録ー、第二、第三又は第四アミノ酸配列の少 なくとも1つにより担く結合する;
- c) 刑能少なくとも第一要面を受容体に暴露し、非受容体 は前記注目の資体を認識しそしてその複数の場所において語 会し、接受容体はフルオレッセインを含んで収る;
- も)的記少なくとも第一表面に光を暴露し、降低一便面は少なくとも前記より強く約合したアモノ酸配列が位置する領域において世光を発する;並びに
- t) 前記少なくとも第一接面を限切る場所に関数として党 州の健康を検出及び記録する;

最別を含んで収る方法。

- 23. 支容体との結合について少なくとも1つのペプチド 起列を再定する方法であって、
- a)各々が光路安可能な保証器を育する複数のボリベブテ

ドを有する基体上で、銀一の産灰されたポリペプチドを解診 することによって樹起保護券を除出する:

- b) 前記ポリペプテドを第一下ミノ酸と浸燥せんのることにより第一部列名生成せんが、前記基体上の第二ポリペプチドは第二配列を含んで成る:及び
- c) 前記事一批列又は第二配列のいずれか前記受撃係と結合するかを同じする; 段階を含んで成る方法。
  - 24、複数のボリマーを配置するための袋屋であって、
- e) エネルギー磁への暴露に際して活性化されてモノマー と反応する反応性部分考合んで成る表面を有する基体:及び
- b) 物語表面の部分を確認エネルギー線から選択的に保護 及び最終するための学園;

を含んで成る袋種。

2.6、前記反応性部分が更に保護者を合んで成り、移係額 基が次の点:

(式中、 n、 はアルコキシ、アルキル、ハロゲン、アリール、アルケニル又は次素であり; R。 はアルコキシ、アルキル、ハロゲン、アリール、ニトロ又は次素であり; R。 はアルコキシ、アルキル、ハロゲン、ニシロ、アリール又は水素であ

り:R。 はダルコキシ、アルキル、水無、アリール、ハロゲン又はニトロであり;R。 はアルキル、アルキニル、シアノ、アルコキシ、水無、ハロゲン、アリール又はアルケニルである; ご表わされる、途沢吼24に記載の寂寞。

26. 前説反応性部分が更にリンカー分子を含んで成る、 排取項26に記載の論言。

- 27. 胸記リンカー分子がエテレングリコールオリゴマー、 ジアミン、二献、アミノ敬、及びこれらの組合せから成る群 から遊促されたものである、器求項 2.6 に組載の装置。
- 28. 選択的保護のための前記手段がさらにマスクを含んで減る、選求項24に試験の装置。
- 29. 的配送択的保護のための前記手段が更に光パルグを 合んで成る、鏡求項24に記載の装置。
- 80、前記エネルギー類が免費である、請求項24に記載の各価。
- 81. 前給皮の性部分が更に、エトロベラトリルオキシカルボエル、エトロベンジルオャンカルボエル、ジメチルージメトキンベンジルオキシカルボエル、5ープロモー?ーニトロメンドリニル、5ドロキシー2ーメチルシンナモイル、及び2ーオキシメチレンアンスラキノンから広る群から選択された組成物を含んで収る、資水項24に監視の装置。
- 3 2、 もの上に複数のアミノ酸配列を有する各体の製造の ための装置であって、
  - a)装御を有する基件;
  - b)元、電子ピーム及びX~雑放射から収る群から選択さ

れたエネルギー裏への各時の際に始会され得る、前配表面上の保護表:

- c) 前記表面上の選択された湯成に前記エネルギー雑を閉けるための手段:並びに
- d) 効能表面への結合のために変数面にアミノ酸を暴露するための学数;

#### を含んで良る装置。

- 33. 表面を有する基本を含んで成るよりマーモスクリーニングするための数量であって、検表面は少なくとも2個のあらかじめ定められた領域を含んで成り、移あらかじめ定められた領域はその上に到るモノマー配列を含み、基あらかじめ定められた領域の多々が約0、1 日表論の国領を占めることを移動とする装置。
- 9 4. 蔚記函検が約 0. 0 Lod未満である、請求項33に 記載の装置。
- 35、前記面種が10000m3 決携である、請求項33 に記載の数値。
- 36. 前記医技が100m 東橋である、調本収33に記載の整理。
- 37、前記モノマー配列が静配あらかじめ定められた領域 内で実質的に純粋である、請求項33、34、35又は36 に記載の紙置。
- 38. その表面上のあらかじめ定められた螺結応しり。又 はそれより多くの異るリガンドを含んで求る、強物学的活性 についてスクリーニングするための基件。

成る第二製団とを有し、且つ少なくとも第一の数長の先に対 して変質的に透過性である基体;

- b) その内の反応液体空間と共に観視表面を育する反応静体(前記第二表面が接電置表面と密封関係に精時される);
- c) 加記器体の表間に向けられる、少なくとも剪配の第一 破長の光を売生するための光度;

#### を含んで成る袋匠。

- 4 8. 基体上の蛍光振荡された領域を検出するための設置 であって、
  - a)診証基体の表観に光をむけるための光限;
- b) 前記元禄に応答して前記表面から発生した登光を決忠 する単数;
- c) 前記券休を第一位置から第二位置に移行するための手段;進びに
- は) 前記誌体上の場所の関数として徴光強度を協納するための、前配修行手段及び前記機出手段に連絡された手段; を合んで応る監理。

#### 特表平4-505763 (4)

- 39. 節記蓋体があらかじめ定められた領域内に10°又 なそれより多くの萬もリガンタを含んで放る、南東項38に 記載の蓋体。
- 40. 演屈値体があらかじめ定められた領域内に 10° 又はそれよう多くの異るリガンドを含んで成る、請求項98に 記載の基本。
- 41. 創記蓄格があらかじめ定められた領域内に194 又はそれより多くのリガンドを含んで成る、対求項38に記載の進体。
- 4.2. 創記リガンドがペプチドである。請求項5.8. 3.9, d.0.又はも1に記載の歴史。
- 43. 前起リガンドが回記あらかじめ定められた領域内で 実質的に純粋である、練取項3月に配取の基体。
- ( 4 . 色物学的遺性についてスクリーニングするための観響であって、
- a) 複数のポリマー配列を含んで成る基体 (雑ポリマー配 列は鉄基体上の版知の場所において鉄基体の変面に結合され ており、核配列の各々は約0.1 cd未読の面積を占めている);
- b) 蛍光機能により振散されており前部配列の少なくとも 1つと組合する受容体に前記基礎と暴露する手段:並びに
- c) 前記基体上の前記登光遺跡の場所を被偽するための手段:

#### を含んで成る益産。

- 4.5、複数のボリマーを形成するための装置であって、
- 2)少なくとも第一表面と光陰法可能な保護材料を合んで

#### · 明 · 田 · 田 · 田

#### 都存に大規模な歴定化ペプチド合成

#### 著作 磁告 知

本特許文書の一部は著作福葆胤に申だねられる内容を含む。 本書作権者は本特許文書又は特許明示が兼國的許高银庁の特 許包装中に存在する時いずれの者による復写前生に対しても 異存はないが、その私の場合はいかなる場合もすべての著作 機を習得する。

#### 発明 ② 肾景

本発明は低知の場所における物質の合成及び配置に関する。 特に、本発明の1つの数様は単一条件表面上の低知の場所に おける世々の化学展別の製造のための方法及び関連する整理 を及供する。本処例は例えばオリゴマー、ペプチド、複数、 オリゴリッカライド、キスホリピド、ボリマースは運用周期 関製物の製造の分野において、特に生物更徳についてのスク リーニングにおいて使用するための化学的多様性の便を創築 するために表層され得る。

接浪と分子の衝性との関係は生物学的系の研究における差 本的な事項である。接近一部性関係は耐素の概能、細胞が結 区に連絡し合う方法、逆びに細胞制御及びフィードパック系 を選解するために重要である。

おる種の巨大分子が、非常に特異的な三次元空間的及び電

符表平4-505763(6)

子的分布を有する他の分子と相互作用しそして船会すること が知られている。この後な特異性を有するすべての大分子は、 それが代制中間体の短水分解を触媒する酵素であるか、イオ ソの蘇聯法を中介する都能表質蛋白質であるか、近隣の細胞 に対して特定の樹腔を間定するのに役立つ器蛋白質であるか、 血量中で循環しているigGークラス抗体であるか、毎内Φ DNAのオリゴヌクレオチド配列であるか等に拘らず、没容 使(recepion)と考えることができる。 是留体が選 祝的に始合する種々の分子はリガンド(1igand)とし て知られる。

規如の侵害体及びリガンドの結合観和性を測定するために 多くの御定方法が利用可能であるが、この様な実験から得ら れる微微は利用可能なリガンドの数及びタイプによりしばし は制限される。新規なリガンドは時として、偶然に、又はX - 柳蛇森像分析及び蛋白質のための遺伝子組造技術を含めて、 分予構造の解明のための新たな技造の適用によう発見される。 小ペアチドは構造と生物学的機能との額の関連性を接求す るための例录的系である。ペプチャはアミノ酸の配列である。 20種銀の天然アミノ蘇がポリマー分子に報合されるとき、 それらは広範囲の種類の三次兄排造を摂成し、それぞれは特 定のアミノ酸配列及び時刑条件に募く。50歳頭の天然でも ノ麓の可能なペンタペプラドの数は、例えば29% 又は3. 200、000の舞るペプチドである。このサイズの分子が **豊容体総合研究において有用であるらしいことは、幾つかの** 高海が敗却のアモノ歌という娘い配列を高い特異性をもって

包載することを示すよピトープ分質研究により支持される。 さらに、フモノ森の平均分子量は小ペプチドを、多くの現在 育用な底楽説別のサイズ範囲に振く。

変楽の発見は、構造一連控関語のこの様を研究に頼る研究 の1つのタイプである。ほとんどの項合、生物学的に重要な 受容体に対する特異性の領ましいパターンを有する新規なり ガンドを発見する通程として、同時代的医薬研究を記載する ことができる。色の例は、農業において使用するための新設 な化合物、例えば収点別及び除草剤を発見するための研究で

時として、リガンドを設計するための合理的な工程の無決 は困難であり又は弾力性に欠けるものである。多数の異るギ リマーを網盤するための従来の方位は、効果的で合理的な又 はランダムなスクリーニングを可能にするのに十分な規模で 用いられる場合、骨が抑れるほど思かった。例えば、固体変 特地上でのペプチドの合成のためにメリフィールド(Me s rifleld) 法 (J.As.Chem. Soc. (1863) 82: 3149-2154) が使用されている。メリフィールド弦においてはアモノ酸が 不拵佐ぶりマーから作られた支持体に共有箱合される。α-保護基を有する他のアミノ敵が、前記券可能合したアミノ酸 と反応してジベプチドを形成する。洗浄の後、保護基が除会 され、そしてαー保護基を有する第三のアミノ敵が嫡狙ジベ プチドに加えられる。この工程は、希望の呉を及び配列のペ プチドが得られるまで続けられる。メリフィールド法を用い る場合、!日に百を越えるペプチド配列を合成することは猛

#### 疫的に選修的ではない。

より多数のポリマー配列を仓成するため、ポリマー合成の ための一連の反応容量を使用することも提案されている。例 えば、似頭の自動化された退次的行知により面相支持体上で 直復状ポリマーを合成する☆やにチェーブ次反応系を用いる ことができる。この方法はなお、効果的で経済的なスクリー エングのために十分なだり多数のポリマー配列の合成を可能

多数の配列を調製するための方法が異に知られており、こ の万匹においては礼状(foraminous)容器が既知 費の反応性粒子を封入しており、この粒子は協容器の孔より 大きなサイズを有する。この母贅以所望の材料と選択的に農 応して生成分分子の飛聲の配列を含成することができる。急 糞界において知られている胎の方位の場合と同様に、この方 法は、効果的なスクリーニングのために十分に多機なよりべ プチドを合成するために答じ用いることができない。

艦の技造も記載されている。これらの方法には、選挙的マ イクロタイタープレートの方式に合致する96個のプラスチ ックピン上でのペプチドの合成が含まれる。不都合なことに は、これらの放街はある磁度有用ではあるが鬼質的な問題点 が残ったままである。例えば、これらの方弦は、延済的に合 **吹することができスケリーニングすることができる配朔の多** 特性において制阻されたままである。

以上のことから、知られた場所において個々の化学的配列 を合成するための改変だれた方法及び装置が求められている。

#### **発明の概要**

種々のポリマーの合成のための改良された方法及び装置が 関示される。

1つの好ましい想様においては、リンカー分子が基礎上に 与えられる。このリンカー分子の一緒には、危険公司的な (photoremovable)保護基により保護された 反応性官能器が設けられる。リソグラフ(しぇじり0gF# phy)性を用いて、第一の選択された領域において、光際 去可能な保護値が光に振路されそしてリンカー分子から除去 される。次に基体を法律し、又は用一モノマーと接触せしめ る。この第一モノマーはリンカー分子上の栽出された官能器 と反応する。好ましい整理においては、モノマーはそのアネ ノ来陶又はカルボキシ京湖に光陰去可能な保護基を含む了る ノ放であり、そしてリンカー分子は免除去可能な保護基を担 持するアミノ西又はカルギキン酸基を東端として有する。

次に、第二セットの選択された領域を光に暴露し、そして リンカー分子/保護されたアミノ酸上の先輩公司能な保護菌 を旅第二セットの領域において始去する。次に、基体を、最 酵された官能器との反応のために先際会可能な保護器を合有 する第二モノマーと機能せしめる。原望の長さ及び影響の化 学紀列を有するダリマーが得られるまで遊択的にモノマーを 適用するためにその工程を反復する。次に、光感受性基を増 合によっては除去し、そして次に配列を場合によってはチャ ップする。確観保護施が存在する場合はそれらも熱気される。 本明報書に関示するリングラフ語を用いることにより、基

体上の相対的に小さな且つ正確に知られた場所に免を向ける ことが可能である。位って、募体上の知られた場所において 知られた化学配列のポリマーを合成することが可能である。

得るれる基体は、例えば生物学的層性について多数のポリ マーをスクリーニングすることを含めて限々の用途を有する であろう。生物学的類距をスクリーニングするためには、基 体をし又は複数の受容体、例えば抗体、全体振脚、小脚上の 受容体、胎質、又は他の種々の受容体のいずれかに最終する。 受督体は好ましくは例えば世光様徴、放射能簡素、又は受存 体と反応性の遺跡された銃体により張厳される。各体上の根 戯の位置は例えば光子紋出法又はオーとラジオグラフィー法 により検出される。結合が検出される位置における勧賀の配 列の知識を通して、どの配列が受容体を終合するかを迅速に **決党することができ、そしてそれ会にこの技法を狙いて多数** のペプチドモスクリーニングすることができる。本発明の伯 の可能な無途には診断が含まれ、この場合、検定の受容体に 対する種々の抗体が当体上に置かれ、そして供えば血清が免 疫不会についてスクリーニングされるであろう。更なる用法 には、例えば、辛薬体装置における有機物質の選択的「ドー ピング」(doping)等が含まれる。

本発明の1つの観点に関して、ポリヤーを合成するための 選択された反応器及も関示される。この反応器系は、関連付 近で表体と過合する基体台を含む。この基体台は透停と接合 との関に反応器空間を博えており、それを通して又はその中 に反応数体がポンプ輸送され又は沈れる。反応器空間中の番

#### **持展平4-505763 (6)**

体の選択された領域を取侵譲するように、基体上にマスクが 置かれ又は集中され、そして限明される。モノマーが皮定器 空間を適ってポンプ特遇され又は基体と譲渡され、そして数 保護された領域と皮庇する。基体上の領域を選択的に脱保匿 し、そして反応空間を悪して所定のモノマーを逃すことによ り、知られた場所において所収のボリマーを合成することが てきる。

本発明の性質及び利点の更なる理解は本明智書の数りの部分及び抵付された函数への言及により表現されるであろう。

#### 図貨の低単な説明・

図1は、第一等所における基準のマスク及び限制を示す。 基体は配面として尽されており;

図2は、モノマー「A」の適用後の基体を示し;

随3は、第二塔所における基件の限制を示し;

面4は、モノマー「B」の通符後の基体を示し:

関5は、「A」モノマーの医射を示し:

図6は、「B」の第二の週用後の基体を示し;

図7は、完成された器体を示し;

図3A及び8Bは、基伸上の複数のポリマーを形成するための反応将系のいずれか選択可能な異体例を示し:

図9は、基体上の使光振戦の位置を決定するための検治機 置を示し;

図10A~10Mは、モノマー「A」及び「B」のトリマーの創業に適用される場合の方性を示し:

図IIA、IIIS及びIICは、根準的蛍光ビーズについての蛍光追紛額であり;

図12A及び12Bは、それぞれ、光に暴露されていない NVOCスライド及び光に暴露されたNVOCスライドにつ いての登光線である:

図13A及び138は、機器されたHerょ旅体に暴奪されたYGGFL及びGGFL及びGGFLのサェンデーボードバターンを 育するスライドの意数を示し、そして

図14A及び14Bは、2個の異るガラススライア上で合成された16の配列のマッピングを示す。

#### 好ましい起機の辞細な就明

K M

- 1. 用語集
- 11. 一級
- □、ポリマー会成
- 以、反応製革の1銭株の詳細
- V. 登光検出装置の1階機の貯御
- \*1. 受容体の役別結合強度の決定
- 消斂突、即
  - A. スライドの钨製
  - B、「A」及び「B」の多種のトライツーの合成
  - C. アミノ機能基及び景光器のダイマーの合成
  - り、シグナルの司能性の展別
  - D. 単位団役員の分子の数の証明
  - P、NVOCの助去及び世光経路の付加
  - S. NVOCの除虫におけるマスクの使用
  - お、YCOFもの付加並びにこれに続く社でする娘体及び ヤギ抗マウスへの基本
  - YGGFLのモノマー或列形成及びそれに続く複雑された放体への基準
  - J、YCGPL及びPGGFLのモノマー並列合成
  - K、YCCFL及びYPCCFLのモノマー並列合成
  - L. 16種類の異るアモノ酸配列の並列の合取及びHerょ 試体に対する語対総合額和性の評価。
- 71. 具体例の引示

#### 特表平4~505763(7)

#### ix. 🕸 🏗

#### 1. 用語意

次の月語は、これらが木明知妻において使用される場合、 下鉱の一般的意味を対する。

#### 1. 短袖的

リガンド分子及びその受容体の相互作用する表面の形象的 (iopological) 通合性又は一致性に関する。す なわち、受容体とそのリガンドは相補的であると記述することができ、そしてそれ故にその接触表面特性は相互に相相的 である。

#### 2. エピトーブ

抗体として知られる受容体のサブクラスとの和互作用領域 により推写される抗薬分子の部分

#### 3. <u>リガンド</u>

リガンドは特定の受容体により認識される分子である。本 発明により研究され得るリガンドの例には、限定的ではない が、新胞膜受容体に対するアゴニスト及びアンタゴニスト、 母素(toxin及びvenom)、ウイルスエピトーブ、 ホルモン(列えば、鎮静剤、あへん材、ステロイド等)、ポ ルモン受容体、ペプチド、開源、酵素基質、補助子、薬物、 レクチン、糖、デリゴスクレオチド、液酸、オリゴサッカラ イド、即日質、及びモノクローナル液体が含まれる。

#### 4. <u>モノマー</u>

一緒に選絡してポリマーを形成することができる小分子のセットの特徴官。モノマーのセットは総定的ではないが例え

#### 7. 安空後

本是男により母文され様る受容体の他の例には次のものが 合まれるが、これらに限定されない。

#### a) 盘生物受变体

数生物の生存に必須な特異的輸送で白質又は耐量のごとも、 児常体に結合するリガンドの決定は新しいクラスの抗生物質 において有用である。特に価値あるものは、日都見真値、原 生物等、及び現在使用されている抗生物質に対して耐性者有 する出間に対する抗生物質であろう。 

#### 

モノマーがαーフミノ酸でありそしてアミド結合を介して一地に結合しているボリマーであって、ボリベブチドともおする。この可需要の文献において、アミノ酸はLー先学異な体又はDー光学異性体であり得る。ペブサドは2よりを少りまり酸モノマーの長さを有する。アミノ酸のためにリマーの長さを有する。アミノ酸のために引が思いられる(例えば、ブロリンについては?)。これらの略号はSェアメモで、Biochemgしてソ、第3版、1988に含まれてかり、これをすべての目的のために引用により本可信書に組み入れる。

#### G. EQ\_at

例えば、電子ビーム放射、1~放射、1、線放射、鉄外等 放射、可視元、赤外線放射、マイクロウエーブ放射及びラジ ま放を包含する10°・メートル及び10°メートルの間の 成長を有するエネルギーを含めて、遊灰的に透屑され得るエ まルギー。「照射」とは、淡面への放射の週刊を意味する。

#### b)<u>段 表</u>

例えば、排稿伝達物質の前級を担当する酵素のごとら酵素の進合的位;與る神軽伝達物質を解裂せしめる酵素の作用を 更要するある器の受容体に移合するリガンドの決定は、神経 伝達の不全の治療において使用され得る果剤の隣角に合いて 有用である。

#### c)<u>抗 体</u>

例えば、本発明は、注用の抗算のエピトーブと始合する抗体分子上のサポンド結合部位の研究において有用であり、抗原性エピトーブも微微する起列の次定はワクチンの開発を導くことができ、次ワクチンの免疫回は1又は複数のこの複な起列に基ま、あるいは決定決定は健康的処理において、例えば自己免疫減速に対して(別えば「自己」派体の結合をプロックすることにより)有形な領速診断所又は化合物の開発を導くことができる。

#### 

は酸の配列を含成してDNA又はRNA新合配列を樹立することができる。

#### e ) <u>鉄媒的ボリベブチド</u>

1 又は複数の反応体の(又は複数の生成物への転換を含む 化学反応を促進することができるポリマー、好ましくはポリ ペプチド、この様なポリペプチドは一般に少なくとも1 つの 反応体又は反応中間外に対して特異的な結合部位、反び攻結 合部位の近くにある活性官能基を含み、この管能基は結合し た反応体を化学的に提用することができる。強緩的ポリペプ

#### 特表平4-505763(8)

チドは例えば米国特許追願的404,620 に窓越されており、これをすべての目的のため引用によう本明知書に紹み入れる。

#### 1) 未ルモン受容体

例えば、インシェタン及び成長因子のための受容体。 高い 製和性をもって登容体に結合するリポンドの次定は、例えば、 機界前の起状の数所のために標果病患者がとらなければなら ない日常的連結に代る経口役号の開発、及び他の場合、死体 から又は退済えられん技法によっての今得ることができる少 いと下成品はかそン代替において有用である。他の例は血管 収縮ホルモン及事体であり、受容体に符合するリガンドの決 定は血圧を創御する変形の開発を高くであろう。

#### 5) <u>あへん(apiale) 奨学体</u>

脳におけるあへん受容体に結合するリガンドの決定はモルフィン及び間連変弱の耽溺性の少ない代替物の開発において 牧馬である。

#### 8. 盖 坐

便實又は半便實表面を存する材料。多くの應樣例において は表体の少なくとも「つの表面は實質的に乗らであるが、数 つかの態様においては、異るポリマーのための合成領域を例 えばウェル、隆超した領域、エッテングされた標準によう物 理的に分離するのが値ましい。他の具体例に触えば、合成の 完了の後に放出される小ピーズを表面に値えることができる。 9. <u>保羅基</u>

#### モノマーユニットに給合しており、そして電磁波射のごと まアクチベーターへの暴怒に殴して空間的に除去される対料。

本発明において周途を育する銀融差の例にはエトロペーチトリルオやシカルボニル(N!trovetaltrlcxscarbonxにん(N!trovetaltrlcxscarbonxにか、ジメチルジメトキシベンジルオキシカルボニル、5ープロモーヤーニトロインドリニル、oーヒドロキシーαーメチルシンナモイル、及び2~オキシメテレンアンスラキノンが含まれる。アクチペーターの他の例にはイオンビーム、電界、拡昇、電子ビーム、X・観響が含まれる。

#### 16、所定の提鉱

所定の舗域とは、ボリマーの砂成のために活性化されたか、 活性化されているか、又は潜性化されることが奪回される表 国上の位置検定された領域である。際定の領域は任事の便利 な形状、例えば円形、長方郎、得円形、くちび形帯を育する ことができる。本別細番において意味化のため、「所定の領 後」を終として乗に「領域」と称する。

#### 11. 要質的系統性

基体の1つの所定の類似がそれを他の所定の関域から区別する特性を示す場合、ボリマーは所定の領域内で「実質的に、統計である」と考えられる。 典型的には範疇は、物一本配列の結果としての生物学的管性又は機能として関連されるであるう。この微な特性は典型的には選択されたリガンド又は受容休との結合により微定されるであろう。

#### ヹ.<u>─ 数</u>

本発明は、複数の別定の領域に複数のポリマー駆列を有す る差集の関策及び使用のための方法及び装置を提供する。本

発明はこの明細書において主として、アミノ酸の配列を含む分子の製造に関して記載されるが、しかし他のポリマーの製造に関して記載されるが、しかし他のポリマーの製造にも容易に適用することができる。この様々ポリマーには、例えば、体酸の直接状及び環境ポリマー、ポリウッカライド、リン粉質、ロー、カリンを大力を発展しているヘテロオリマー、ポリウシタン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリウンフィド、ポリシロキラン、ポリイミド、ポリアセチート、あるいはこの明示の報報の後に明らかになるであろう活のポリマーが含まれる。好きしい軽機において、本発明はベアデドの合成に使用される。

調製された基体は、例えば、受容体との転合のためのリガンドとして健々のなりマーをスクリーニングするのに使用されるが、しかし本発明はリガンドと整合する受容体の合成のためにも使用することができる。この明朝者に関示される基体は、広観な種類の他の用途を有するであろう。単に例となて、本質和者において本発明は蛋白質に飽合する状像配列及びペアチド配列の決定、医列特異的結合展析の発見、液体により認識されたエピトーアの固定、並びに関係的及び診断的用途並びに上記の組合わせのための様々の表列の経価において、使用され得る。

本務切は好ましくは、更面を有する感体「S」の使用を提供する。 穏空によっては基体の表質にリンカー分子「L」が与えられる。 映つかの建株において、リンカーの国的は合成

されたポリマーの受響体認識を促進することである。

場合によっては、リンカー分子は貯蔵の目的のために化学的に保護されていてもよい。 歳つかの超様においてはし - B O C (t - ブトキシカルボニル) のごとき化学的貯蔵保護を専用いることができる。この後な化学的保護値は、例えば酸性溶液への暴露の後に化学的に強失され、そして貯蔵の間に表面を深載するために独立ちゃしてポリマーの問題に先立って職失されるであろう。

監察又はリンカー分手の適位未締に保護器と。を有する官 能差が与えられる。保健器と。を放射、電界、電域又は陥の アクチベーターへの暴移に関して除会して管鎖器を舞出させ ることができる。

好ましい超様において、放射は非外額(UV)、ホ外線 (IR)又は可視光である。様でさらに十分に記載するよう に、保護基は、電外の存在下で除去され得る電気化学的に歴 単性の基であることもつきる。さらに他の基準においては、 既保護のためにイオンビーム、電子ビーム、等を使用するこ ともできる。

及つかの超級においては、暴露される領域、そしてそれ故に各項るポリマー配列がその上で合成される範囲は約10%より小さく又は1m² 未満である。好ましい鬼様においては、 多様される範囲は約10.000m² 未満であり、さらに好ましくは100m² 未満であり、そして扱つかの庭様においては単一分子と関値に少数のための独合部位を含むことができる。これらの領域内で、各ポリマーは好ましくは実質的に 純粋な沙で合成される。

元への番値の配知領域の番値と同時に又はその後に、表面を第一モノマーユニットは、と接触させ、このユニットは及保護及階において厳当された官能器と反応する。第一モノマーは保護器P。を含有する。P、はP。と同じでもよく又は異っていてもよい。

程って、ボーサイクルの後、表面の妖知罪一領域は次の配 Mi

S - L - M . - P .

**も含んで成り、他方夜面の殴りの領域は次の配列:** 

S-L-P.

を含んで成る。次に、支配の第二領域(これは第一領域を含むことができる)を元に番奪し、そして保護部Pェを育する第二モノマーMェ(これはM・と同一でもよく、又は努っていてもよい)と授組せしめる。P」はP・及びP・と同一でもよく、又は遅っていてもよい。この第二サイクルの後、着体の異る領域は次の配列:

S-L-M: -M: -P:

S - L - M . - P .

S-L-M、-P、 及び/又は

S-L-P.

の!又は複数を含んで改るであろう。基体が示望の長さの所 望のボリマーを含むするまで上記の工程を反復する。光に長 舞される基体の増別及び暴露に就を進体に翻翻される試定を 制度することにより、今配列の場所が知られるであろう。

上記の方法に従って基本上で掲載されたポリマーは、到えば生物学的活性のスクリーニングを含むて関々の用途を有するであろう。このようなスクリーニング活動において、配列を含む最存は、構造されていないか又は複数されている受容体、例えば抗体、構設上の受容体、リン器質小説、又は他の被々の受容体のいずれかと複独される。1つの好ましい監視においては、ポリマーはまず注目の第一の半環境受容体に暴露され、そしてその値で、例えば近体である優別された受容体特異的記載度素に暴露される。この方法は検出監察でのシブナルの道僧をもたらすであろう。

受容体分子は基体上の1又は複数のポリマーと結合することができる。 後継された受常体の存在、そしてそれ故に数元 存体と結合する配列の存在が好ましい離様においてはオート ラジオグラフィーの使用、電荷カップリング(chacse 特赛平4-505763 (9)

次に、基本の進るか又は全部から保護基を強安し、そして 語合によっては配列をキャップニニットでによりキャップす る。この工程が、次の一般式:

 $S-(L)-(M_s)-(M_s)-(M_s)-(M_s)-(C)$  (式中、中カッコ( ) は場合によっては存在する基を示し、そして  $M_s$  、  $M_s$ 

政治をよっては、基体上の資金の場所ではは、本体上の資金の場所ではは、本体上の資金の場所ではは、一位の場所には、一位の場所において配対5 ー M。 ー M。 をそして第二の場所において配対5 ー M。 ー M。 をそして第二をが対象では、一 M。 をも成することが望ました。これにある。の工程は共一の場所の超越をもって関係された。 ののでは、一 P をもたらず、 での配対5 ー M。 一 P をもたらずのでは、 一 P を で が が で の 配対5 ー M。 で に 、 で の 配対5 ー M。 ー M。 で が で と で が の 配が5 ー M。 で の 配が5 ー M。 で が で な に な 以 よ の 配が5 ー M。 こ こ れ に は 2 以 よ の 配 の で ノ マ ー 、 で で こ く で こ へ で の の で と れ で 配 配 で こ で で こ な の の で と れ る の 配 で ノ マ ー 、 で の の で こ な の の で こ な の の で こ な の の で こ な の の で こ な の の の で こ な の の の で こ な の の の で こ れ の 配 で こ で で こ か の の で こ れ の の の で こ れ の の の で こ れ の の の で こ れ の の の で こ れ の の の で こ れ の の の で こ れ の の の で こ れ る 。

- c o U p 1 e d ) 装置による世光の検出、営光歌放験等により検出される。 免害体の結合が検出される場所におけるポリマーの証列を買いて接受事体に対して相補的である配列の全部又は部分を決定することができる。

本明細書において本売明の利用は主として生物学的語彙に ついてのスクリーニングに普及しながら説明される。しかし ながら、本発明は他の多くの用途を有する。例えば、本発明 は情報の格納(耐えば、光ディスク上での)、分子電子装置 の製造、分類科学 (separation science ま)における定席相の他収、染料及び増白剤の製造、写真、 並びに答異的ポリマー配列の分子認識を介しての表面上のパ ターンにおける細胞、蛋白質、レクチン、核酸、ポリサッカ ライド等の限定化、において注用することができる。 阿じ化 命物を熟拠して最々と異る鑑度で合成することにより、並化 性を制御するため又は例えば増加する量の抗薬に対して抗療 モ力征校定する計時用煙液体(dipsiick)を開発す るために均配が確立されるであろう。機つかの触媒分子を選 接して会成することにより、より効率的な多段階配換によっ て「密根因症化」(ceordinate immobil 1 4 4 5 1 1 1 1 1 が退成され得る。座城固定化はまた、電子 伝道系のため、並びに接近的完全性及び他の好ましい性質、 例えば接触、整理性等を与えるために用いることができる。

能の職権に従えば、分子を制分配及び直通違原物性を状態 することができる。例えば、基プロラフーを又は血精プロテアーをに対する関性を評価するため、ボリマーを登売タッグ

特表平4-505763 (10)

によりチャップし、でして社園の生物学的機体に基礎することができる。

#### Ⅲ. 群リマー合成

図しはこの明朝書に頭示される木造町の1つの監御を示し、 ここでは些承?が斯畝として示される。本質的に、任意の何 利な基体を本処別において使用することができる。基体は出 物学的、排生物学的、有機、無機、又はこれうの任意の組合 わせであることができ、粒子、ストランド、枕鞭、ゲル、シ ート、チェーブ、緑紋体、密幕、毛細管、パッド、スライス、 フィルム、プレート、スライド等として存在する。基件は任 金の便程な思慮、例えばディスク、正方形、円券であること がでまる。 基体は逆ましい平らであるが、他の積々の妄覧機 遺を取るであろう。例えば、基体はその上で合成が行われる 歴起した文はくほんだ節娘を含むことができる。英体及びそ の表面は好ましくは、本明研書に配載する反応がその上で起 る硬質の支持体を形成する。薬体及びその表面はまた、盛気 な優先特性を与えるように選択される。例えば、基件は、思 合したラングミューア・プロジェットフィルム(LEOER uir Bludsett) フィルム、官僚化されたガラス、 Si, Ce. CaAs. CaP. SlOz, SiNz、改賞 ショコン、又は広範囲の推復のゲル又はポリマー、例えば、 [ポリ)テトラフルオロエテレン、 (ポリ) ピムリデンジフ ルボリド、ポリステレン、ポリマーポネート、又はこれらゆ 組合せであることができる。他の基体材料はこの開示を規模 した後に当業者にとって明らかであろう。好ましい駐後にお

いて、基体は10人未満の設置レリーフ等性を行する単結晶 シリコン叉は子らながラスである。

扱つかの整視に並えば、恋体の表面はよく知られた方性によりエッチングすることにより所望の表面特性を与える。例えば、 市、 V - 身清、 ノーサ ( 台地) 構造等の形成により、 合成情報を突き当たる光の無点内により密に低くことができ、 俄光源学からの無池の最大化のための反射「鏡」構造を備えることができる。

多体の表面4は計ましくはリンカー分子5の層を存するが、 リンカー分子は本発明の必須の要素ではないと現解されよう。 リンカー分子は評定しくは、完成された基体中のボリマーが 基体に暴露された分子と8世に接触することを許容するのに 十分な長さを有する。リンカー分子は十分な暴露を提供する

ためには8~50裏子の昼さを有すべきである。リンカー分子は胸上はアリールアセチレン、2~10個のモノマーユニットを含むエヂレングリコールよりゴマー、ジアミン、ジアシア、アミノ腹、又はこれらの組合せであることができる。この関示に果らして他のリンカー分子を後用することもできる。

他の思核に捉えば、ある妻の受事体への合成されたポリマーの提出を改及するために、リンター分子はそれらの観水性 / 神水性等性に高いて選択される。例えば、観水差受容许の 場合、故受容体が合成されたポリマーに一層色語に接近する ことを許等するように、観水性リンカー分子が針ましい。

他の態様に従えば、リンカー分子はまた中間眩暈に光解製性器を値える。この元間戦性器は好ましくは原理器とは異る彼母において開製される。このことが、異る数長の光への暴露による合義の完了後の種々のポリマーの取り出しを可能にする。

リンカー分子は、例えば(ボリ)トリフルボロクロロエチレンを歯を用いて従業で投業箱合を介して、又は対象しくはシロキサン総合により(研えば、ガラス又は酸化塩素皮面を用いて) 基体に付加することができる。 基体の表面とのシロキサンの結合は、1 つの思緒においては、トリクロロシリル数を出枠するリンカー分子の反応を介して形成される。 リンカー分子は場合によっては危定された整列で、サなわう動きれたサングをメーア・プロピットフィルム中のヘッドグループ(bead Sroep)の部分として取付けられる。

他の眼機においては、リンカー分子は菌体の表面に吸管される。

本発明において使用されるリンター分子及びモノマーは、 伝療器が前合した官能器を値える。好きしくは、保護器は基 体とは反対側のリンガー分子の連強施又は東隅に存在する。 健産器は負の保護器(すなわち、暴露の機にリンカー分子と モノマーとの反応性を伝くする保護器)又は正の保護器(す なわち、暴露の機にリンカー分子と さノマーとの反応性を伝くする保護器)又は正の保護器(す なわち、暴露の機にリンカー分子とモノマーとの反応性を低 くする保護器)のどちらでもよい。負の保護器の場合、反応 性化の発揮の段階が必要であろう。最つかの延續においては、 それば無効により行われるであろう。

リンカー分子上の保護者は広辺間の番級の正の光反乳性着から遊択することができ、これには好ましくはニトロ労舎族化合物、例えばゥーエトロペンジル調導体又はペンジルスルムニルが全まれる。呼ましい意様において、8~ニトロペンジルオキシカルボエル(NBOC)又はな、αージメテルージメトキシペンジルオキシカルボエル(DDC)が使用される。1つの腹様においては、エトロ基に対してオルト位にペンジル性水条を含有するムトの労害放化合物、すなわち、次の氏:

特表平4~505763 (11)

前の類様においては、正の反応性基が接続中の収更との反応のために特性化される。例えば、5ープロモー?ームトレインドリン基は、カルボエルに転合する場合、480mの先への最終の際に反応する。

第二の競技においては、リンカー分子上の反応性をは、シンナメート最を含めて広範囲の種類の負の光度応覚器から選択される。

むもいは、反応性品は世子ピームリソグラフェー、X一様 リソグラフェー、又は他の放射により特殊化文は不能性化される。電子ピームリソグラフェーのための通当な反応性器にはスルキニルが含まれる。別えば電波源への最薄を含めて他の方法を使用することもできる。この別示に照らして他の反応性多及び奇性化力法を使用することもできる。

<u>Phys.Loci.</u>(1977) 記: 426-429(これを引無により本明細書に 扱り入れる) に記載されている様な干掃(しゅしゃ f らょ ometric) 技法を用いることができる。

器体に当てられる光のコントラストを増強するため、扱うかの都様に使えば、マスクと各体との間にコントラスト増発 材料を設けるのが好ましい。このコントラスト増発層は光に より分解される分子、例えば中ノンジアジド、又は住民のな 長において一時的に保白される物質を合んで収ることができる。 物質の一時的保白は、元が当てられた場所でのより大き な質過を可能にし、これによりコントラストが増減されるで あろう。あるいは、コントラストの増強は、クラッド更ファ イバー景(clodded fiber optic beadle)により得ることがで まる。

光は禁用の白塾様、レーザー、レーザーダイオード等からのものであることができる。 海平行光輝が使用される場合人 を使いるのが好きしい。 さらに、 幾つかの危機においては、 も収を倒掛するために異る放長に対して歴受性の基を用いるのが望ましい。 例えば、異る放長に対して歴受性の基を用いることにより、 ポリマーの合成における 放牧室を選択したはあるマスキング 段階を略すことができる。 幾つかの反応 若るその類像国のための対応する 放張と共に 仮1 に示す。 図1に示すように、連続分子は好ましくは、例えば、卓楽体工學において知られておりをして例えばSae. VLSI Testa class, HcGraw Will (1983)、及びHaadら、introduction to NSI Systems, Addisca - Mealey (1980)(これらをすべての図的のために引用により本明網書に組み入れる)において知られているタイプのリグラフィー技法を用いて、通知ないて知られているタイプのリグラフィー技法を用いて、通知ないて知られているタイプのリグラフィー技法を用いて、通知ないて知られているの状態の必要に対して否体が透過性である限り基本の学後に関けることができる。図目に示す監修においては、先は保護基本会む基体の受固に向けられる。図1はこの様なマスク技法の使用を集し、これらの技法は認識10a及が10b中の連結分子を語性化したして言語基を輸出させるために正の反応性基に増減される。

マスク8は、1つの施機においては、不透明な対解の原により部分的に被便をれた透明な支持体材料である。不透明材料の部分が改変され、不透明材料は所望の正確なパターンで支持体表面に残る。図1に示すように、マメク8に基本美国と直接に設施され、その上に投影され、又はそれに近ずが成れる。マスクの「関ロ部」は、光陰会司のは保護基を名用の対象であることが望まれる基体上の場所に対応する。名間の数合(e ligmon)を展れて整合を行うことがです。この過令、整合マーク(示してない)を開いて、事態のパターン化環際を伴うマスクが火々と正確に重導され、あるいはより複雑な技法が使用さればる。例えば、Flindersの、「A New Interferometric Aliganons fecanique」、100。

#### **Z**\_\_\_\_\_\_

<b>4</b>	およその関係機
ニトロペラトリルオキシカルポニル(NYOC)	UV (300-400±m)
ニトロペンジルオテシカルボエル(BBCC)	UT (300-350em)
ジェテルジェトキシベンジルオギシカルボニル	84 (580-300 mm)
5 - プロモー?ーニトロインドリニル	07(420sm)
ο -ヒドロキシーα - メチルシンナモイル	0f (300-250zm)
2ーオキシメチレンアンスラキノン	87 (350am)

特表平4-505763 (12)

ţ.

題射版階と同時に又はその後に、リンカー分子を洗浄し、 あるいは図2中の領域12a及び12bに「A」で示される 第一モノマーと接触せしめる。第二モノマーは、光に暴露された運転分子の衝性化された官廰基と反応する。料ましくは アミノ酸である駅ーモノマーはまた光環視基を個人でいる。 モノマー上の光保電流は連結分子中に用いられた保護差と降 一でも又は異っていてもよく、そして耐能の保護差と降 かから選択される。1つの根様においては、Aモノマーのた あの仮派器は格NBOC及びNVOCから選択される。

その後、図3に示すように、先行するマスキング設隆において保護されていた領域として示される領域143及び

146中のリンカー保護基を協会しそして管理基を経出するように位置変えされたマスクを用いて担封の工程を反復する。第一マスクの位置変えの1つの選択後として、多くの機様において基ニマスクが使用されるであろう。他の建様においては、建つかの設定が複数の逐次段階における労働を被の限計をもたらすであろう。図3に示すように、質制された領域組の分離をもたらすのが望ましい。例えば、整列の許等のためには約1~5mの分離が適当であろう。

次に、図4に示すように、基体を第二の保護されたモノマー「8」に基際してB可数18a及び16bを生成せしめる。次に、A 超数12a及びB 関故16b上の保護基を除去しそして反応性基を移出するように著体を再びマスクする。基体を再びモノマーBに暴露し、図6に示す構造の悪域をもたらす。ダイマーB-人及び5-Bが基体上に生成されている。

Aについて上に記載したのと同様の引き続く一選のマスチング及び搭換設度(示してない)が図でに示す構造をもたらす。この方法は、B及びAのすべての可能なダイマー、すなわちB-A、A-B、A-B、EUS-Bをもたらす。

合成機能、及び各個々のボリマーの合成のための類似は低度のサイズ及が形状のものでよい。例えば、正方形、楕円形、 長力限、三角形、円形、又はこれらの部分、並びに不規則な 表科学形状を使用することができる。冗長性の目的で単一の 基体に2連の合成領域を適用することもできる。

| つの腹膜においては、基体上の領域! 2 及び l 6 は約 1 dと 1 0 - 4° dとの間の表面調を有するであろう。 殴つかの

・監視においては、領域13支び16は約13 \*\*でが、(0 \*\*では、10 \*\*できる00 × 50 9 \*\*では、10 \*\*できる00 × 50 9 \*\*では、10 \*\*できる00 × 50 9 \*\*できる00 \*\*である。

製つかの取得に終えば、生物学的結准の無初のスクリーニングを提供するために単一の領域内に意図的に扱つかの配列をもうけ、次に育意な結合を示す領域内の勧賞を含らに評価する。

#### Ⅳ. 反応貿系の1つの製銭の鮮舸

図 6 人は、水発明の(つの観点に使って調製された基件上にポリマーを含数するための反応器系! 0 0 の好求しい態様を示す。この反応器系はその表面上に空順! 0 4 を有する外郎! 0 2 を合む。好求しい態様においては空振は約5 0 ~

1000mの深さを背し、約500mの深さが好ましい。

空洞の底には好きしくは臨想106の整列が設けられており、この随起はこの間の平面に、及び図の平面に対して平行に作びている。 歴起は好ましくは約50~200mの楽さぞ 行しそして約2~3mの前間を有する。 整起の目的はより良い混合のために私法を生じさせることである。 空洞の底部炎面は、突き出たる光の反射を防止するために、好ましくは吸ませてある。

塩体及び体部は人口 108及び自口 160 千 胎 3 空病を引 止するために役立つ。 盛つかの遊様においては、体部及び差 体は 1個又は複数限のガスケットによって対止のために適合

持表平4-505763 (13)

していてもよい。好をしい無滞に使えば、休郎は2回の国心 ガスケットを育し、そして介在する空間はガスケットへの暴 体の適合を強弱するために真空伏体に独特される。

統体は、例えばエルデックス・ラボラトリーズ(Bldex Lobors Lories)により製造されたモデル版B-120-3でもよいボンブ116により前記人口を通して空間にボンブ報送される。選択された法体はメンブにより空間に入り、確型例を遊送したして出口から出て結構され、さらに再獲されるが又は協乗される。銀つかの思想においては選棒を貼けるため反応器を母音機両針にかけ、及び/又は協鉄してもよい。

をは112の上方にはレンズ(26が設けられており、このレンズは同えば2インチ100 m 魚流 距離の 容融 シリカレンズは同えば2インチ100 m 魚流 距離の 容融 シリカレスであってもよい。コンパクトな系のためには、光流 124 を存むの 大きな (日 12 できる) できる (日 12 できる) できる。 第二レンズ 12 を存する X で(日 12 できる をことができる。 第二レンズ 12 を以 レンズ 11 2 と 2 できる かって マスクイメージを 被 よに 没 数する 目的 で 設ける に ことができる。 リングラフィーのこの 及 正を 本 明 御 雪に おい できる。 リングラフィーのこの 及 正 を 不 明 明 の の 報識に 健えば 近接 ブリンティング (pFoximilypriating) 等を 同いること もできる。

Ŗ

P

光波からの光は、マスク128の結果として基体の選択された場所にのみ到達することが許される。マスク128は例

えば、その上にエッテングされたクロムを有するガラススタイドである。1つの登録においてマスク128は透過性場所と不透過性場所の格子を有する。この様なマスクは例えばフェト・サイエンス社(Phoso Sciences, Inc.)により襲動されるであろう。元はマスクの透明想装を自由に透過するが、しかし鉛の毎域においては反射されるか又は吸収される。他って、基体の遊訳された場合のみが无に暴露される。

和記のように、基本の関連を選択的に各語するために採用のマスクに代えて光パルプ(してり)を用いることができる。あるいは、マスクのコントラストの流化の目的で又は光が多てもれる関域を限定する唯一の手限として、ショット・グラス社(Schott Siass、lac.)から入手できるような光ファイバーフェースプレート(fiber optic faceplate)を用いることができる。この様なフェースプレートは図8 Aに示されると及応器中の基体上又はそのすぐ上方に置かれるであろう。をらに地の血液においてはコントラストに増進のためにフライスフィ(「「」」。「ロット)レンズ、テーバー夢光ファイバーフェースプレート等を用いることができる。

元の就果より小さい領域の展別を得るためたらに晴巧な独 注を用いることがでまる。例えば、好ましい朗珠に破えば、 砂えばマイクロピペットの先端の分子マイクロクリスタルに より元が審殊に同けられる。この様な装置は Liebernanら 「A Light Source Smeller That the Optical Navelength」。 Sciong (1990) 247:59-81 に窓載されており、これをすべて の目的のため引用により本明紙書に組み入れる。

操作において、動体を空間上に置き、そしてそれに対して 動止する。基体を頻繁する工程のすべての操作は、主として 又は会体として、保護基を除去する際の光鏡面外の飲食の光 により限るされた部内で行われる。例えば、NYOCの場合、 リソ光をほとんど又は全く提供しない常用の確立光により宝 が思うされるべきである。すべての操作は、好ましくはおよ を塞組において行われる。

まず、脱縁理法体(モノマーを含まない)が空机を遊して 経滅される。この将板は好ましくはジオキラン溶液中5 eK就 酸であり、この母底は露出されたアミノ森をプロトン化し酸 けるために役立ちゃして光分解制出成物とのそれらの反応を を低下させる。この原係表演体には、例えば、光を吸収しゃ して反刺及び不所望の光分解を超差するために役立つN、N ージェチルアミノ 2、4 ージュトロベンゼンのごとき吸収付 料を含めることができる。

次に、スライドをマスクからの光路に配置して整体上の第1 油所が照明されるようにし、そして次に酸保護する。許多しい整様においては、番棒を約1~15分間頭明する。好ましい照明時間は365mの光で10~20m/パにて約10分間である。光分勝の後、例えば塩化メチレン中ジーイソプロピルエチルアミン(015A)の存被により約5分間スライドを中和する(すなのち約7の間にする)。

次に、第一モノマーを革体上の第一項所に置く。反射の像、 スライドをはずし、ばらばらに処理し、そして流れセル中に 有限観する。あるいは、舒ましくはやはり保護薬により保護 されている事ーモノマーを合有する流体をゴンプ116でよう空間を選して順識させる。財人は、第一場所で無体にアミノのでを結合をせることが望まれる場合、アミノ酸 Y (そのα・巫典に保護を担待する)を、体モノマーを反応性にするために使用される試薬及び/又はキャリャーと失応貯蔵等国118からポンプにより空間を追って循環させ、モして追求ソブの人口に関す。

好ましい旅物においては、モノマーキャリャー溶板は、第一溶液 (本明細書において溶成「A」と称する)及び第二符 液 (本明細書において溶液「B」と称する)を扱合することにより形成する。変なに溶液人のために使用し係る混合物の 保を示す。

#### 表 3. 花製的なモノマーキャリセー接版「A」

100ms NYOCアミノ信仰アミノ研

37回 HOBT(1-とFロキシベンゾトリアゾール)

250m DMF (ジメデルホルムアミド)

BSM DIEA (ジャソアロビルエチルアミン)

存後 B の組成を取るに示す。 存成人及び B を摂合し、そして当温にて約 B 分離反応せしめ、次に 2 世の D M P により約束し、次に 5 0 0 世をステイドの設固に適用するか、あるいは返席液を反応派を通して発頭させ、そして整温にて約 2 時間反応させる。次にスティドを D M F 、 塩化 / テレン及びエタノールにより洗浄する。

<u>寮 3</u> 代表的スモノマーチャリャー泊板「B」

250# DMF

7

ļ.

111cs BOP (ベンゾトリアゾリルー a ーオキシートリス (ジメテルアモノ) ホスネニウムへキサフルゴロホスフェート)

結合されるべきモノマーを含有する格質が空間を選って指揮する際、数アミノ酸又は他のモノマーはそのカルボキシ未続において、原保器されている基体の領報上のアミノ落と反応するである人。ごうまできなく、本発明を空間を通してのモノフーの14 選を用いて疑問するが、スライドを反応基から数り外しそしてそれを適切なモノマー滞破に機械することによって本発明を影響することもできる。

第一でノマーの付加の後、次にこの第一アミノ厳を合有する協議を基から排除する。アミノ敵の除去が侵ぎされる程士分な量(例えば、空詩及びキャリャー智能の容様の約39倍)のDMF/選化メチレンの限率の後、マスク又は善体を消配置しあるいは影たなマスクを使用して基本上の第二領域を先に暴露し、そして光124を第二の基轄のために同いる。これが基外上の第二項域を脱伝渡し、そしてこの方法を目的のよりマー配列が合成されるまで反復する。

次に、請留体化された基体金体を、好ましくは例えば飲免 複数により複数された地型の受容体に暴露する。これは、該 受容体の複数又は整綱張を監測を通して環境させるが、又は スライドの表面をはらばらに接触せしめることにより行う。

のため、追加の抗体(例えば、ヤギーマウス・デギ)を用い でこの方法を及復することができる。

辞ましい根様においては、限序付けられた一連のマスクが 使用される。彼つかの根柢においては、所与のモノマーセットの可能なポリマーのすべてを合成するために1個という少 い数のマスクを使用することが可能である。

利えば、4種類の急差から16種類すべてのジスクレナチドを含成することが望まれる場合、1cm平方の合成領域が各6.25 cm幅の16個の石に概念的に分けられる。第二マスクは難の反左列を暴露し、ここでは日が結合され、次にC列のため第三マスクが使用され、そしてDのために最左列を見称する最終マスクが同いられる。第一、第二、第三及び第四マスクは異る場所に移動される第一マスクであることができる。

ダイマーの第二ユニットのためにこの方程は水平方向に反復される。この時、マスクはやはり0. 25 は幅の水平行の暴露を可能にする。反応額域の水平の4分の主を暴露するマスクを用いて人、B、C及びDが返決結合される。得られる 鉱体は4位並の16種のダイマーすべてを含有する。

ジャプテドを合有するために用いられる多個のマスクは移動、又は回転により相互に関連している。 実際に、それが透明に移動又は回転されれば1個のマスクを使用することができる。例えば、単1の透明領域を有するマスクを逐次使用して重慮列のそれぞれを暴露し、90°移動させ、そして次に水平行の暴露のために運攻使用することができる。

符表平4-505763(14)

受容体は、機能的銀列を合む蓄承のある領域に優先的に結合 するであろう。

抗体は、例えばPBS(リン酸糖物液)中的!%のBSA(ウシ血液アルブミン)及び 0.5% Tweeuの溶液であることができる「スーパーカクテール」と一般に称きれるものの中に失型的には感動される。 沈保はスーパーカクテール級衝波中に例えば約0.1~4 ペノゼの兼終機関に発収される。

図8 B は、図8 A に示す反由器の船の好ましい店職を示す。この部律に従えば、マスタ I 2 8 が落体に直接侵険して置かれる。好ましくは、光の分散の効果を概少させるように、マスクのエッチングした部分を下に向けて配置される。この形場に使えば、マスクは番4を正近接して置かれるので保影レンズ I 2 0 及び I 2 6 は分離でない。

思さ及び表もは、第一レベルにおいて3 策切の異るモノマー、第二レベルにおいて4 種類の異るモノマー、及びストリップパターンの第三レベルにおける5 程域の異るモノマーを有する3 モノマー(残差)のボリアー値の合股のための、それぞれマスクプログラム及びサンプルアットブットの計画のためのQuick Besicの単純なコンピュータープログラムを提供する。プログラムのアットブットは、せルの数、なマスク上の「strips」(発行域)の数、反びマスクの各種品のために必要な移動の書である。

#### 物表平4-505763 (15)

#### <u> 5</u>

#### Redtipe Stratege Gutent

# Number of terifones 1 3 building blacks Sealone 2 c bunkers blacks Sealone 3 5 building blacks Sealone 3 5 building blacks Sealone 4 c bunkers blacks State of terifones 1 State of arrivers State of arrivers 3 State 1 begins at tereties 1, and ends at 26 State 1 begins at state 2, and ends at 3 State 1 begins at state 2, and ends at 3 State 1 begins at state 2, and ends at 3 State 1 begins at location 2, and ends at 3 State 1 begins at location 1, and ends at 3 State 1 begins at location 1, and ends at 3 State 2 begins at location 1, and ends at 3 State 3 begins at location 1, and ends at 1 State 1 begins at location 1, and ends at 1 State 1 begins at location 1, and ends at 1 State 1 begins at location 1, and ends at 1 State 1 begins at location 1, and ends at 2, and ends at 2, and ends at 2, and ends at 2, and ends at 3, and ends at

#### 

#### Hask Spratee Process

CRITICALL CONTROL AS AS CONTROL AS AS CONTROL CONTROL CONTROL AS AS CONTROL CONTROL AS AS CONTROL CONT

#### V、世史技出装置の人物様の評価

图9は沓体上の蛍光探描された受容体を検出するための蛍 光検出験置を示す。基体(12は×/ソ移動ナーブル202 の上に使かれる。好きしい起様においては、ヒノリ移動ラー ブルはニューポート社(Yew post Corporation)により設選 されるモデルねPMSOO-Alである。x/y移動ナーブ ルは、例えば面切にプログランされた1BM PC/AT又 はAT遺合コンピューターであってもよい遺物にプログラム されたデジタルコンピューター204に接続されそしてそれ により匍匐される。含うまでもなく、ここで例示のために使 用するATコンピューターに代えて他のコンピューター茲、 神定の目的のハードウエアー等を容易に用いることもできる。 本明ែ都の記念する移動及びデーター収集機能のためのコン ピューターソフトウエアーは、別えばナショナル・インスト ルメンツ (Nailonal Instruments) だ よりライセンスされる「Lab Wintows」(すべて の国的のため引用により木明細書に組み入れる)を含めて、 市販のよフトウエアーに抜いて提供され得る。

高体及びェノタ移動テーブルは、I 又は複数の対勢レンズ 2 0 8 を含む 調散機 2 0 6 のもとに置かれる。 親つかの球様 においてはスペクトロフィジックス ! Spec L r 0 P b y g i c j ) により製造されるモデル h 2 0 3 0 - C 5 アルゴンイナンレーザーであるレーザー 2 1 0 からの北 (約 4 8 8 mp) が、約 5 2 0 nn より扱い 酸 3 の 元を避すがしかし 4 8 8 nn の 光を反射するダイクロイックミラー (dichroiceicror)

次に登売は、強つかの整縁においてはハマヤツにより関係されるモデル心尺943-02である光理倍官212に入り、シグナルに簡単信義214において増幅され、そして元子が光子カッソター216によりカウン関係として記録される。光子の数はる、少はよい、超増保保(214)はスタンホード・リャーティンがよい、ではより製造されるモデル心SR440であることができ、そして工具であるモデルとのよっても、次により製造されるモデルとのようとであることができる。次に、安休を次の場所に参かし、そして工程を反復す

<sup>.</sup> Sanvelgit, L970, ACCOMM H.T.

O Copyright 1990, Affyren F.V.

**投表平4-505763 (16)** 

る。好ましい取扱においては、データーは1~100mごとに呼られ、約0、5~10mのデーター収集返径が好ましい。 十分に高い登光を示す整治において、立復等歴明を用いるC CD被由器が用いられる。

レーザーに応答して関与の領域から生ずる電子の数をカケントすることにより、量光極酸された分子が位置する基体上の場所を決定することができる。次に、関えばその表面上に合成されたポリペプチドのマトリクスを背するスライドについて、ポリペプチドのどれが単光模数された受容体に対して相様的であるかを決定することができる。

好きしい超級に逆えば、基本に当てられる光の強度及び時間は、世光放射を最大にしそしてバックグラウンドノイズを 最小にすることによるシグテル対ノイズ社の改善のために、 レーザー出力及びスキャンステージ速度を変えることにより 類類される。

検定域電を、本頭組書においては宝として、優級された免 客体の被出に関して説明したが、本発明は他の分野でも用意 を有するであろう。例えば、本明細書において別示される検 出版電は触媒、DNA又は返白質のゲルスキャンニング等の 分野において使用することができるであろう。

#### VI. 登容体の例対対合型度の決定

本数別のシグナル対フィズ比は十分に高く、リガンドに対 する受容体の存在又は不存在が検出され扱るのみならず、領 +の配列に対する受容体の相対的結合数和性を決定すること ができる。

120 配の水及び120 mの水酸化ナトリウムを含む95% エタノール12から収るアルカリ浴にスライドを12時間投 捜する。次にスライドを拡水で洗浄しぞして空気整備し、も レて95%エタノールのβ限で一僕すずぐ。

なに、ガラス表面又はリンカー分子にアミノ基を付触するといて、スタイドを例えばアミノブロビルトリエトやシンランによりアミノ化する。しかし、この目的のためにオメガー官能化シランを用いることをできる。1つの熟遺においては0.1%のでメノブロビルトラエトキシンががいる。対して紹介のでは、10で%~10%を設定のの形が、10で%~10%を設定しい。0.1%混合物は、100のの10%を対象とい。0.1%混合物は、100のの10%を対象に100では、100ではのできノール/5%がより、100では100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100ででは、100では、100では、100ででは、1

プレートが乾燥した後、これらを110℃~120℃の裏空オーブンに約20分間入れ、そして次に業績にで約12時間アルゴン雰囲気中で変化させる。次に、スライドをDMF(ジメテルホルムフェド)接近に浸し、次に塩化メデレンにより十分に挽冷する。

次に、各フモノ番にNVOC-GABAを結合をせるため、 スライYのアモノ化された表面を、例えばDMF中NVOC

級制性についての単定量的ダーターもまた晩浄条件及び受 な体の浅度を読えることにより得られるであろう。これは、 例えば、既知のリダンと是容体対と比較することによう行わ れるであろう。

#### 诃. 對

次の例は本発明の有効性を説明するために提供される。すべての操作は、特にことわらない限りおよそ周囲高度及び圧 力において行われた。

#### A. <u>スライドの疑製</u>

反応性基の結合の前に、好ましい超様においては致敬機スライで又はカバースソットのごとをガラス製整体である基本を信告にするのが好ましい。1つの臨機に従えば、例えば

- GABA(1 - アミノ酸酸)NHS(N-ヒドロキシサク ソンパミド)の3CaH接続約506㎡に暴力する。

表聞を、例えばDMR、塩化メチレン及びエタノールで洗 身する。

表面上のすべての未反応アミノプロビルシラン…すなわち NVOCーGABAが結合しなかったアミノ基…を、無水部 酸とピリジンとの!: 1 混合物に主時間品件することにより アセチル基によりチャップする(更なる反応を防止するため)。 この残留キャッピング機能を行うことができる他の物質には 掛水トリフルよ口舒服、増設酢酸無水物、又は他の反応性ア シル化剤が含まれる。最後に、スライドをDMP、進化メチ レン及びエタノールにより再度液やする。

#### B、「A」及び「B」の名献のトリマーの合成

図16は、2~モノマーセット:G17及びFh6(それだれ、「A」及び「B」により示す)の8種のトリマーの可能な合成を示す。6~ニトロペラトリルオキシカルダチサミア(NVOC-NH)残器で終るシラン系を担待するガラススライドを基体として調製する。アミノ基においてNVOCにより保護された817及びPhcの近性スステル(ペンタフルオロフェニル、OB1等を試取として調製する。この併には関係ないが、モノマーセットのために使用される光の変異な場合、これらは主切を養護するために使用される光の変異において光度応性であってはならない。

サイズaのモノマーセットについて、長さまのすべての可 絶な問題を合成するためにはnxeサイクルが必要である。 !つのサイクルは次のことから収る:

- 1. 次の残酷が付加されるべき郎位でのアミノ茶の舞台のための通当なマスクを追しての規封、及び禁保護の制造成物を除去するための基切な接待。
- 2. 段階 1 において特定された単位においてのみ反応する であろう単一の活性化されぞして保護された(同じ光化学的 に除支可能な夢による)モノマーの参加、反び通剰の鉄変を 要面から除虫するために遺跡な途冷。

1 つの相様においては、上記のサイクルは基件上の各場所が「つの機器により匹及されるまでモノマーセットの各場成のほこのでで及後される。他の類様においては、次々を持ちる。他の関連の場所においては、次々を持ちる。サイケル時間は一般にカップリングを決定により分れる。サイケル時間は一般にカップリングを決定により分れる。サイケル時間は一般でカップリングを決定により分れる。サイケルはこのがある。サイケルはこの設備の後に、他類のとはよりないに登録を決定にするために保護基の付加を行う。まりでも決定が必要がある。または単リマー)のため、全表面の最終の機器(元保護機能等の除去)が必要かも知れない。

きらに罪しくは、図10人に示すように、カラス20は額は22、24、26、28、30、32、24乗び36を待える。図10Bに示すように領載36、32、34及び36をマスクし、そしてガラスを理動し、窓17)を含有する状型に帯落し、図100に示す構造を得る。次に循環22、24、36及び28をマスクし、ガラスを照射し(図10Dに示すように)、そして「8」(例えば

必要とされるリングラフィー吸附の最大做は一般に、モノマーの各「盾」についてりであろう。すなわち、必要とされるマスクの総数(そして、それ故にリングラフィー吸管の数)はn×8であろう。透過性マスク領域のサイズは合成のために利用され得る基体の面積及び形成されるべき配列の数に依存するであろう。一般に、合成領域のサイズは:

会成領域のテイズロ(A/S)

てあり、ここで

人は合成のために利用可能な全国視であり、そして Sはこの全面側において設される配列の数である。

本明細管に開展されるフェトリングラフィー技法を用いて、1つの基体上で数千尺は数四万のオリゴマーを同時に製造するために創館の方法を容易に用い得ることを、当業者は理解するであろう。 従って、この方法は、多数の例えばジー、トリー、テトテー、ペンター、ヘキサー、ペプターもしくはオクタペプティ、又はより大きなペプチド(又は、対応してポリスクレオチド)を特に試験するための可能性をもたらすであろう。

上記の方法は平断の例により本法を説明している。 含うまでもなく、自動化法又は半自動化法を用いることもできよう。 は液の函数派却及び除虫によって、必要とする政策の容量を 低小にしもして反応条件をより住意限(関節するために、 医 体を流れてル中に配置することができる。 次々に用いるマス クは手動的又は自動的に通用することができる。

#### **捞表平4-505?63 (17)**

Plas)を含有する以来に基準して図10日に示す機能を係る。図10日に示される構造が得られるまで、示されるようにセクションを収みにてスク及び暴露して工包を进行をせる。ガラスを照射し、そして場合によってはアセチル化により未認識を中ナップする。示されるように、Ely/Phoのすべての可能なトリマーが得られる。

この例においては函数保護基の検索は必要でない。 家望に より、エタンジデオール及びトリフルオロ酢酸による処理に よって組織の限保護を行うことができる。

一益に特定のポッマー級を答るのに必要な危険の数は、

c x & (I)

により定義され、ここで

ョニモノマーのベースセット中のモノマーの数、及び まニポリマー鏡中のモノマーニニットの数、

プある.

施方、長さまの配列の合成される数は、

n (2)

てある。

合うまでもなく、中はりをより通い長さを寄するポリマーの合成を含むであろうマスク技を用いることにより、一道大きな多様性がほられる。経路な頭において、まより短いか又はそれと同じ長さを奪するすべてのポリマーが合成されれば、 合成されるポリマーの数は:

n (+ n い + m + n \* (3) であろう。

#### C. アミノアロビル車及び世元英のダイマーの合成

1 つの好ましい旅泳において、およそ関切に力における約 1~500秒間の暴露時壁が使用される。 扱つかの好ましい 意識においては、満発を防止するために周囲圧より高い圧が 用いられる。

次に、確の表面を負し時間、ランタエドのキレートに結合した 
これの表面を含む性光視器により洗浄した。 
恐神時間は散分間一致時間の広い範囲で異るであろう。これらの物質にあ及び繰可提取吸で性光を受する。 
フルオロボーアが結合した位置を、それらを常外線に基礎してルポロボーアが結合した位置を、それらを常外線に基礎し

#### D. シグラル可能性の批別

ングナル技法の可能性が、フロー・サイトメトリー・スタンダーダ(Plaw Cylometry Standard) により製造されたモデル版824の低レベル概準型光ギーズキットを見いて極鳴された。このキットは、頭知の数の 登光分子が合設された関係5、8mのビースを含む。

ビーズの1つモ、最初シャッターが認められたレーザーのフィールド中の図9に示すスキャンステージ上の値明フィールド中に置いた。 医明フィールド中に置いた後、光子検出して設ませた。 レーザービームはプロックされず、そしてものよどームと相互作用し、これは吹に世光を発した。 7.000及び29.000のフルオレッセイン分子で含度です。 されたビーズの登光曲線をそれぞれ図11A及び図118に示す。 る曲線上に、フルオレッセイン分子を伴わないビーズについての追跡組も示してある。これらの実験は488mmの期起、100gwのレーザー出力を用いて気点を結ばせた。

散光程度はすべての場合に高い値から始まり、そして次に 指数的に減少した。健康の基下はフルオレッセイン分子の光 質白(photoblepthing)によるものである。 フルオレッセイン分子を伴わないヒーズの钨酸線はバックグ ラウンドの姿質のために用いられる。複雑されたビーズ及び

#### 特表平4-505763 (18)

定域性ビーズの間の最初の複数的低下の差を負分して兄子ガウントの全数を持、そしてこの数はビーズ当りの分子の数に 関連する。 従って、検出され係るフルオレッセイン分子当り 光子の数を選定することができる。 図 1 しに示す直線について、この計算が決すところによれば、この計算はフルオレッセイン分子当り約4 € ~5·0 図の光子の放射を示す。

#### 2、単位面積当5分子の效の效定

療品の方法に使って調製されたアミノアコピル化ガラス 酸スカイドを用いて後スカイドの保難化密度を確立した。 スライドの連難アミノ未効を、はアミノ基と共有結合を形成 するド「TC(フルゴレッセインイソチオンアネート)とび 応せしめた。次に、スライドをスキャンニングして、フルオ レッセント分子をの光子の予想達を用いて、単位間積着り表 国上の分子の数の針算を可能にする調査中に発生するフルオ レッセント光子の数をカウントする。

その表面にアミノアロビルシランを有するスライドをDM P中ド(TCの1・14 溶液におよそ周囲温度にてし時間すずい だ、反応の後、スライドをDHPで3回、そして次にエタノ ール、水、そして次に再度エタノールにより洗浄した。次に、 それを必要し、そしてそれが試験され得る状態になるまで貯 版する。

図11に示すのと同識な曲線を使用し、そして段数的減少シグナルのもとでの設元カウントを展分することによって、 誘導体化後の設面上の連盟アミノ雀の数を決定した。 10° ×10°~約2×2mmm 1 ブルオロレッセインの機器化密

# 度を有するスライドは、アミノブロビルトリエトキシシランの調度が10°%~10°%の間である間に、再奨性よく作ることができ決定された。

#### F. NVOCの飲表及び後先提供の付加

NYOC-GABAを解配のようにして付加した。し個のステイドの全表面を光に暴露してィーアミノ階酸の実践の遊離アミノ品を労出した。次に、このステイド及び暴露されていない可じものをフルオレッセインインチオシアホート(PETC)に暴露した。

図15人は光に単義されなかったがしかしP(下でに暴撃されなかったがしかしP(下でに暴撃されなかったがしかり、Y性の単位はかりントである。盗跡線はある最のパックグラウンド党元を含有する。もう一方のスライドを350m原列)、洗浄に対1分間暴露し(12ml/では、~350m原列)、洗浄し、そしてFiTCと反応させた。このスライドの収洗曲線を図125に示す。単光レベルの大きな増加が観察され、これは、光分解がスライドの表面上の多数のアミノ基を生光マーカーの行風のために露出したことを示している。

#### C. NYOCの除去におけるマスクの使用

次の実践をり、1号アミノブロビル化スタイドを用いて行った。 H g ~ X e アーク灯からの流を、レーザー切除したガラス上クロムマスクを選して、高体を直接接触させることにより基体上に後形成した。

このスライドを!2 mPの35 Une広パンド元により約5分 関環明しもして次に1 mP F!7 C海底と反応させた。これ をレーザー検出スキャンニングステージ上に選合、そして登 光鉄度のポジションカラーニードの2元表示としてグラフを ブロットした。超々のマスクを通して実験を多数回反復した。 100×100mマスク、50mマスク、20mマスク及び 10ビマスクの世光パターンが示すところによれば、このリ ソグラフィー技法を聞いてマスクパターンは少なくとも約1 0m以上で区別される。

#### H. YCGFLの付加、並びこれに接く社会では気体及び サギ族マクスへの最適

Hitrは抗体として知られる無一抗体をスライドの表面に

#### 勞表平4-505763 (19)

45分間、2はノコにて、スーパーコクティル(この場合さ、 もに1%BSA及び1%オパルプミンを合有する)中で通月 した。次に、第二位体、すなわちや単院・マラス・フルロレ っセイン複合体を2対ノはでスーパーカクティル復復版中に 加え、そして2時間インキュペートした。

この辞采を、位置の関数としての飲光療成としてでロットした。この像を10m段階でとり、そして次のことが示された。よく理像されたパターンで記録度が行われ降るのみならず、(1)この方也は基体の設置へのペプチドの好結果のカップリングをもたらし、(2)を含したペプチドの表面な流体との結合のために利用可能であり、そして(3)映出数型の能力は受容体の結合を検出するのに十分であった。

#### 1. <u>VCGFiのモノマー並列形成及びそれに繰く機能症</u> <u>休への暴度</u>

双巨の正方形におけるVGGFL及びGGFLのモノマー 並別合成セスティド上テェッカーボードパターン中で行い、 もして得られるスライドをドミェス放外に原称した。この実 験を聞!3A及び図138に示す。

図13人において、この場合はし~BOC(レーブトギシオルポニル)で保護されているアミノグロビル法により誘導体化されたスライドを示す。スライドをTPAで名頭して t ~BOC保護を発生した。火に、そのフミノ基においてしーさのC保護されているE-アミノカブロン競をアミノブロビル器に適応した。アミノカブロン酸はアミノブロビル器と合成されるペネペプチドとの間のスペーサーとして確能する。

スペーサーのアミノ末端を関係進し、そしてNVOCーロインンに連結した。次に、スライド全体をI2akの3で5meにパンド風明により照明した。次に、スライドをNVOCーフェニルアラニンと連結しそして洗浄した。スライド会体を再び限明し、そして次にNVOCーグリンンに連結しそして洗浄した。スライドを再び照明し、そしてNVOCーグリンとに連結して図しるAの最後の部分に示す配列を形成した。

牧に、四138に示すように、スライドの交互の領域を500×500点チェッカーボードマスクを用いる設勢プリされた関係し、こうしてグリシンのアミノ英を取りまた。大部域においてのみならさせた。大の連結化学反応関係を受けたがにおいてのみではなせた。大きイド全体を受けたがにおいてのNYOCをを除去し、、そうイド全体をYCのチェッカーボードを残し、そしてPLを認識にGCPLを受した。ドゥィェが依(これはYGCPLを認識しない)を加え、次にヤギ坑ーマウス・フルオレッセイン結合体を添えた。

得られる飲光スキャンは、Hocェ 抗体により認識されない(そしてそれ故にヤギ族ーマウス依体・フルギレッセイン 納合体との結合が存在しない)テトラベアチドGGFLを会な疑惑、及びYGGPLが存在する参い領域を示した。YGGPLペンタベブチドはHocょ 放体により退職され、そしてそれ故に、程明された領域にはフルゴレッセインー総合ヤギ抗・マウスが認識する抗体が存在する。

# 基体との直接接触(「近慢ブリント」)において使用された50mマスクについての類像のパターンはより関鍵なパターンを与え、そしてチェッカーボードパターンの内は、マスクが各体に直接接触して置かれた結果として多数的であった(これは、この技法を用いての解像度の増加を反映している)。

## J. YGGPL及びPGGPものモノマー並列会機 関13に深したものに繋都する50mチェッカーボードマスクを用いての企成を行った。しかしながら、洛海の連結良居を通して基体上のGGPL部位にPを抑えた。保護されたCGPしをマスクを通して光に暴露し、そして次に、解記のようにしてPに暴露することによりPを付加した。値って、 基体上の領域の単分はYGGPしを含有し、そして残りの差

この実践についての俄光ブロットが示すところによれば、 環域は中はり、結合が起った領域と結合が起らなかった領域 との脳が容易に検別できる。この実験は、抗体が特定の配列 を認識し得ること、及びこの認識が最高仮存的でないことを 示した。

分はPGGP 心を合作した。

#### K. YCGPL及びYPGGPLのモノマー差別合成

本乗明の職能可能性をきらに示すため、前記のような技法を用いて基本上に交互のYGGFL及びYPGGPLのS9カチェッカーボードパターンを合成した。係られる資売でロットが示すところによれば、抗体はYGGPL配列を明瞭に退職することができそしてYPGGPL領域には有意に融合しなかった。

#### L. 一連の! 育別項の異なてミノ般配預の今成多び以上「 z抗体への用対股合類知性の評面

シーマミノ股のみを合有する第一スライドの製造プロット は赤い認故(送い結合、すなわち1 49、000カウント以 上)、及び黒い節蛙(じゅてま抗体がほとんど又は全く結合 しない、すなわち20、000カウント以下)を示した。配列 列YGGFには明らかに最も強く迅酸された。配列YAGF し及びYSGFしもまた抗体の無い包格を示した。これに対 して、残りの配列の以とんどが、ほとんど又は全く結合を示 さなかった。スライドの4週の反復部分はそこに示される結 合の量において非常に一貫していた。

Dープモノ酸スライドの魚光ブロットが示すところによれ

は、YGGRL配列により最も強い結合が示された。YBGFL、YBGFL及びYPGPLに対しても有事な結合が検 出された。強うの配列は前外との低い結合を示した。配列: GGPLの低い始合効率が観察された。

表6 は試験された漢グの配列を相対盤乗の頭に挙げている。 これは飛対結合契和性に関する機構を提供する。

変 8 ガェアェ Aとへの見かけ上の結合

レーアミノ酸セット	Dーアミノ酸セット
YCCFL	YÇGPL
YAGFL	YOGFL
YSGFL	YSGPL
LGGFL	YPGPL
FGGFL	( G G F L
YPGPL	y G G F L
LAGFL	1 5 G F L
FAGFL	WGGFL
WGGFL	y a G P L
	FPCFL
	waGPL

#### 団、私の無神の併示

本党別の他の財都に従えば、この方法は、发酵への思まれた(cased)等負責の結合を提供し、この結合員はその 西言れた形態において、他の潜在的に結合する種、例えば受

る ( c o g i n g ) 差が不安定化し、これにより岩性化された結合員を提出する。楽型的なエネルギー環ば光である。

要面上の総合員が一旦短旋化された後、これらは受容体に付加され得る。選択される受等体はモノクローチル抗体、後 酸配列、震物侵等体体であることができる。受容体は含べて はないが適常、それを直接的又は関係的に砲合員に付加する ことが可数ないものである。例えば、軸 に対する強い結合機和性及が受容体又は受容体の結合体(c onjuseにつ)に対する強い規和性を表する毎異的統分 の対する場合により結合反と受察体との関の領域として 物質を用いて、所述により結合反と受察体との関の領域として 機能させることができる。この方性は、受容体が特定のす がソドに対するその遺性を維持するように調配された受容体 を用いる。

好ましくは、簡体支持体に付加された囲まれた結合質は失 活性化可能なビオチン複合体、すなわち、アビジン又はアド ジン母似体に対して天然ビオチンに比べて有着に毎下した語 合数和性を有するように光温性化可能な保護器により化学を 節されているビオチン分子であろう。好きしい無視において は、改画の所定の領域に配置された保護器が過ぎな放射で は、改画の際に除せされて始合義をもたらし、この結合選ばビオ チン、文はアビジンもしくはアビジン機関体に対してビオチンと実質的に同じ組合領和性を有する機能的に類似する化合 物である。

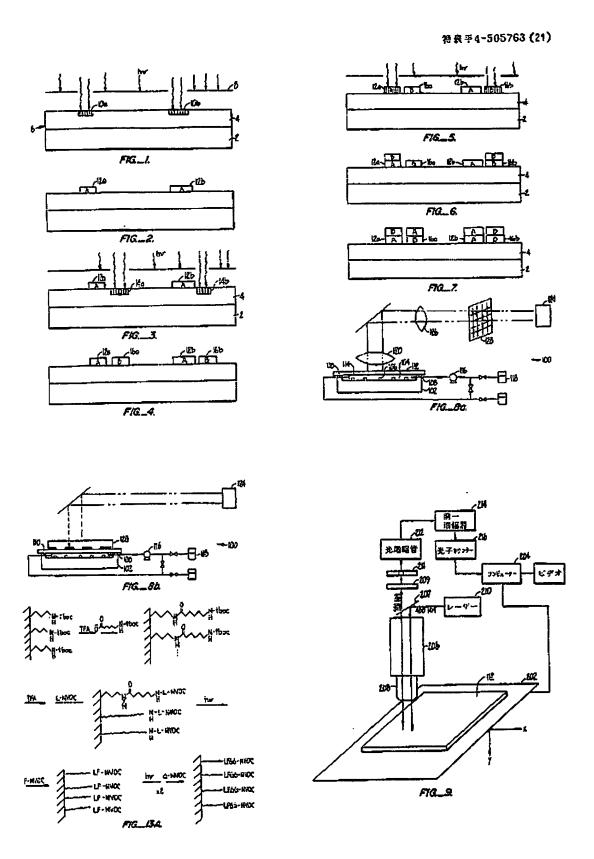
他の好ましい趣様においては、アビジン又はアビジン類形 体が表面上の複性化された船台周と共に、数アビジンが移籍 赞表平4~505763 (20)

群体及び特異的結合審實に対する比較的低い電報を有する。 この様な技法は、1939年9月8日出願の祭練中の出願的 404,920にように十分に記載されており、これをすべての自 的のため引用により本別報書に組み入れる。

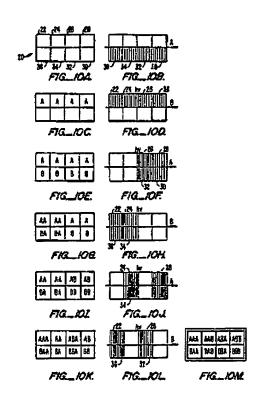
施の意味も基件に行加された無足な野まれた結合員を用いることができる。関まれた(不衝性化された)様成員は、 他化された総合員の対応する親和性と比較した場合、囲まれていない結合員に特異的に結合する物質の没容体に対する比 気的低い契和性を有する。 従って、活性化されるべき返面の 関がに選当なスネルギー表が適用されるまで、組合員は反応 から保養される。適当なスネルギー表の適用の語、便んでい

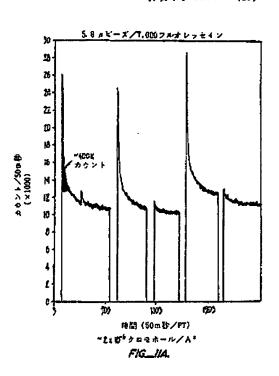
会員に知く結合するまでインシュペートする。次に、表面の 所述の領域上に関定化されたアビジンを所望の受容体又は所 努の受容体の結合体と主にインシュペートすることができる。 アビジンが表面の研定の預数上に固定化される場合、受容体 は好ましくはどテテン化され、例えばビオチン化前体である う。あるいは、好ましい監視は、あらかじめ腐転されたアビ ジンプビオチン化受容体核合体は、表因上の端性化された組 合権に与える。

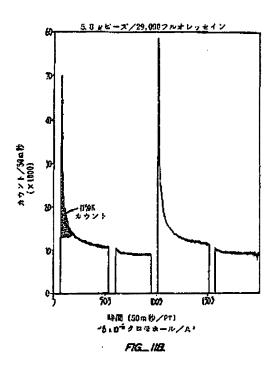
#### 以. <u>抗\_\_\_较</u>

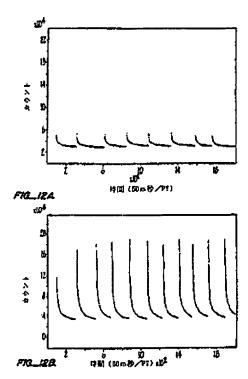


#### 有表平4-505763 (22)

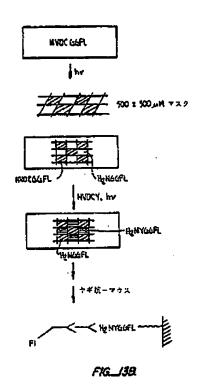


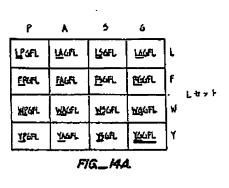


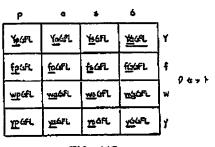




#### 按表平4-505763 (23)







FIG\_HB

華延季の期民文章担告 (特許法第104条の8)

平成3年12月7日

好许疗品官 雜 民 三 葉

· 林紫龙草の花角

PCT/NL 6 6 / 0 0 0 8 1

2 英領の名称

非常に大規模な固定化ペプテド合成

3. 特許品額人

ターリュイデルカテ 62

名 布 アフィマックス テクノロジーズ

.

代 ほ 人 伝 新 東京信頼区域ノ門~丁目8番10号節会成ノ門ビル 〒105 電話(3504)CT21

. (外1命)

5 補配器の構造部界目

1651#7#24#

4 総代研算の目的

は正常の翻訳文

#### 3 4 条構正

1. 第一の基件表面上の知られた場所で理べの化学配列を

(a) 基体の選択すれた収集をアクチベーターに基定する ことにより保健器を独立する:

(b) 株女可能な条件がそぞするそ/マーに10を何以を集

ta:

(c) 階級(a) 及び(b) を反復し、ここで前記是択された奴隶が関一の又は長る領域であり、そして前記をノマーが経っる又は長るモノマーであって育記至終上で種々の配置を全象する:

ことを含んで収る方法。

: 适

#### **筹获平4-505763 (24)**

	深 單 线	克 椎 世	
			111
Leva	Michael of 18514! ANTIN & NOT BE CHEST OF THE STREET OF STREET	THE ST PROPERTY AND ADDRESS OF	_
	C 07 # 1/04, 17/06. 11/2		
	M STARTING		_
		PULLE Strapes	_
Demine	within t	Called the System	_
oc\$	C 47 &. A 61 #		
	Service of Burgon and	the property description	
1-			_
1			
	skinds Contactors 10 48 Beite beit		_
tures.	Drewe of Barrens " 44" h fortist, who so	Charles and complete a principles to the Section of Charles	亞
*	Chemical Abstracts, volt 77 Mebruary 1989, to 4.K. Haridson et al	ne ilo, no. 9, 1-5,9 nlumnus, Ohio, vei,	
	Thickette negue bires	Alverenizu	
1 .	: cleavable 2-Althores	sayonAces posay	
1 :	protecting group",	- 1001	
1	i Prog- Erdian Mail.	SCI. ACRC. Pare	
	A 1907, 53(6), 719-2	0 (Eng).	
A .	Chemical Absesaces, votu	ne 193, co. 17,	
1	23 April 1984, [Colu	nbus, Chie, CS),	
1	photolytic clarvece	of borice insults	
	622-39 cn a sitteben	*pv:glacyl-p:lv !	
1 :	(ethylene glycoll eu 406 page 750, abstra	benza.	
i '	E Int. J. Dect. Prop	ein Res. 1483.	
1 1	% Int. J. pect. Proc 21(3), 277-03 (Eng).		
]		:	
1 :		!	
	(12 mm of the extension of	"I" TP 400-1-4 Publish (Form inpullations)	=
	A COURT OF THE WASHINGTON OF THE PARTY OF TH	Ling of details and and emergen on spines bestelled in helps date and all of the program and the probability of the emergency of program of the probability of the	14
7 10	t GAI H Eppressa, arribitativa bada bada a betagan pu A Eppressa, arribitativa bada da	A group of engineer of a color of the party	7::
A. 52	As (Nation one on the great or byte did a local to properly and the state of the st		
A time a silver of be a sale of the sale o			
~ #	hy, any grand of a related the angula of britains are malautated in the Will fire	A shake menti a licente sens d'el l e la se	
4. ( 644 )	FIGHT: BI		_
ani ir m	POSIN EINDAMECALIN INAMERING BITTA	Pers of Secretary of the Patentine Secretary Secre	_
l	18th Beprember 1980	1 8 .0 CT. 1990_	
PERMITTE	II Ballyang dip byrig	Action - Assessed being	_

a ISH Technical Disclosure Subjects, on the control of the control	In. 600	g en entante alement. Sint mentit tur maek cenetiate entental zu me merkerman trobell	
wolume 4. no. 12, April 1987,			
i Becomec 1840, (Colembra chio, CB), carrie as al. "Sithographic veciminum uning radiation-incomed uzalling of activitie cand size poly carried as a second size poly size 1989, 1016).  A J. Vac. &ci. Twennol., volume B1, pos. 6, Chicher-boomper 1981, pos. 1271 pos. 1982, chicher-boomper 1983, associative 1982, section between 1982, associative 1982, chicher-boomper 1982, associative 1982, chicher-boomper 1982, chicher-bo	*	wolume 4. no. 12. April 1987, R.F. Lewy. "Preparing anditive princed circuits", page 1471,	ı
on- 4, Crichter-thornton 1983, American Velum Sonlawy, P. Worlts et al.: "Direct pattern fabricalion on milicram reals or wapor place electron beam pulymassation", pegm 1771 pec the whole artiple  9.X C2- N, 0318256 COMPHENCEMPINES 18 August 1829 get the whole text, especially	*	i December 1980, (Collectus offic. UB).  G. Gerra et al. "Lithographic Wethniors using fadiation-incomed qualiting of acrysic ends have poly acr 200 885. Emerges 131252 E. 200 885. Emerges 131253 E. 200 885. Emerges 131252 E. 200 885. Em	2
16 August 1929 set the whole text, estectally	۸	no- 4, Celober-Teoderber 1983; kmerican Veturu Godaber, M. Wordts et al.: "Disec petern fabricalion on silicans reaso by waper phase electron beam pulymerisation", pegm 1771	ı
	2,2	ld August 1929 det the vhole text, especially	38-48

Open Security Clad is extributed in	7-10-dan	Tree tody methods		Péroma #HP
CP-A- 932821/6	;6-08-09	ميمان	fá22750	16-81-93
}				
	•			
ł				
1				
1				
1				
ļ				
To any drug out to have a se	des serve a de las			

符典平4-505763 (25)

第1頁の校さ 庁内整理發导 織別記号 ®Int. Cl. 3 G 01 N 33/53 38/538 38/541 # C 87 K 7/08 C 07 K 98:00 Ū ❷1999年3月7日❷米国(US)❷492.462 優先權主張 アメリカ合衆国,カリフオルニア 94501,パロ アルト,ラモナ リード,ジエイ。レイトン **卵**斑 明 者 1001 アメリカ合衆国、カリフオルニア 94303、パロ アルト、ウイン **19** 発明者 フォドア, ステイーブン ビ ターグリーン ウエイ 817 --, *±*--, アメリカ合衆国、カリフオルニア 94305、スタンフォード、ソノ ストライア,ルパート 例外 明 对

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☑ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.